PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-106956

(43) Date of publication of application: 22.04.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/22 H01L 21/68

(21)Application number: 07-287931

(71)Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

09.10.1995

(72)Inventor:

YONEMITSU SHUJI

KANO RIICHI

YOSHIDA HISASHI WATABIKI SHINICHIRO

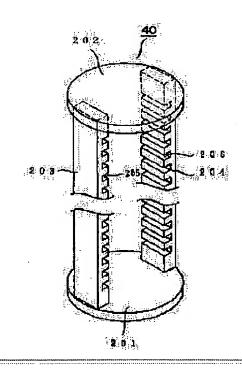
YOSHIDA YUJI SHIMURA HIDEO SUGIMOTO TAKESHI YUYA YUKINORI **IKEDA KAZUTO**

(54) BOAT AND LOADING STRUCTURE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a boat suitable to the delivery of wafers and the loading structure of the boat.

SOLUTION: A boat 40 is provided with a base plate 201 and a top plate 202, which are cylindrically formed, and two square cylindrical pillars 203 and 204, which are provided between the base plates 201 and top 202 and are respectively fixed on the plate 201 and the plate 202, and a plurality of grooves 205 for wafer placement use and a plurality of grooves 206 for wafer placement use are respectively provided on the insides of these pillars 203 and 204 in opposition to each other. As both ends of these grooves 205 and 206 are opened in the forward and backward directions, wafers respectively can be carried in the boat 40 through both sides of the boat 40 and respectively can be carried out to both sides of the boat 40. The boat 40 consists of quartz.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-106956

(43)公開日 平成9年(1997)4月22日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FI		•	技術表示箇所
H01L 21/22	511		H01L	21/22	511G	
21/68				21/68	v	

審査請求 未請求 請求項の数13 FD (全 13 頁)

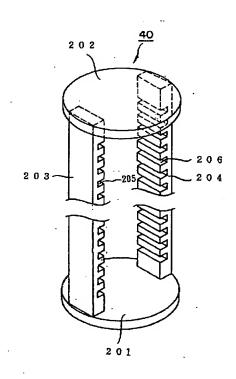
(21)出願番号	特顧平7-287931	(71)出願人 000001122
		国際電気株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)10月9日	東京都中野区東中野三丁目14番20号
		(72)発明者 米満 修司
	_	東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
	-	電気株式会社内
		(72)発明者 狩野 利一
		東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
•		電気株式会社内
		(72)発明者 吉田 久志
	•	東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際
		電気株式会社内
		(74)代理人 弁理士 宮本 治彦
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ボートおよびその設置構造

(57)【要約】

【課題】ウェーハの受け渡しに適したボートおよびその 設置構造を提供する。

【解決手段】ボート40は、円柱状の底板201と天板202と、底板201と天板202との間に設けられ底板201および天板202に固定された2つの角柱状の支柱203、204とを備え、この支柱203、204の内側に複数のウェーハ載置用溝205、206が互いに対向してそれぞれ設けられている。このウェーハ載置用溝205、206の両端は前後方向に開放されているので、ボート40の両側からウェーハをそれぞれ搬入でき、両側にそれぞれ搬出できる。また、ボート40は石英からなっている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一つの支柱固定用部材と、 前記支柱固定用部材に固定された互いに対向する少なく とも一対の支柱と、

前記少なくとも一対の支柱に、互いに対向して設けられ た複数対の基板載置用の溝と、を有するボートにおい

前記少なくとも一対の支柱が前記ボートの左右方向にお いて前記支柱固定用部材に固定され、

前記複数対の基板載置用の溝が前記ボートの前後方向に 10 それぞれ延在して設けられると共に、前記複数対の溝の 両端が前記前後方向にそれぞれ開放されており、

前記ボートの前記前後方向には、前記ボートへの基板の 搬入および前記ボートからの前記基板の搬出を妨げるも のを設けずに、前記ボートの前記前後方向からそれぞれ 前記基板を前記ボートに搬入可能および前記基板を前記 ボートから搬出可能にしたことを特徴とするボート。

【請求項2】前記支柱固定用部材に一対の支柱が互いに 対向して固定されており、前記支柱の内側の幅が前記支 柱の外側の幅以上であることを特徴とする請求項1記載 20

【請求項3】前記基板が半導体ウェーハであり、前記支 柱固定用部材に一対の支柱が互いに対向して固定されて おり、前記支柱の両端部が前記支柱の中央部よりも内側 に突き出ていることを特徴とする請求項1記載のボー

【請求項4】前記支柱固定用部材に二対の支柱がそれぞ れ互いに対向して固定されており、前記支柱の前記左右 方向の長さが前記前後方向の長さよりも長いことを特徴 とする請求項1記載のボート。

【請求項5】前記支柱固定用部材が天板および底板の少 なくともいずれか一方であることを特徴とする請求項1 乃至4のいずれかに記載のボート。

【請求項6】前記支柱固定用部材が天板および底板の両 方であり、前記少なくとも一対の支柱が前記天板および 前記底板の間に挟まれて前記天板および前記底板の両者 に固定されていることを特徴とする請求項 1 乃至5のい ずれかに記載のボート。

【請求項7】前記ボートが、石英、SiC、SiCをS iO₂ でコーティングしたもの、アルミニウムをテフロ ンコーティングしたもの、テフロン、またはポリプロビ レン系樹脂からなっていることを特徴とする請求項1万 至6のいずれかに記載のボート。

【請求項8】前記ボートが耐熱性材料から構成されてい ることを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の ボート。

【請求項9】前記ボートが石英、SiC、またはSiC をSiO2 でコーティングしたものからなっていること・ を特徴とする請求項8記載のボート。

るボートの設置構造において、

前記ボートが、

支柱固定用底板と、

前記支柱固定用底板上に固定された互いに対向する少な くとも一対の支柱と、

前記少なくとも一対の支柱に、互いに対向して設けられ た複数対の基板載置用の溝と、を有するボートであっ て、

前記少なくとも一対の支柱が前記ボートの左右方向にお いて前記支柱固定用底板に固定され、

前記複数対の基板載置用の溝が前記ボートの前後方向に それぞれ延在して設けられると共に、前記複数対の溝の 両端が前記前後方向にそれぞれ開放されており、

前記ボートの前記前後方向には、前記ボートへの基板の 搬入および前記ボートからの前記基板の搬出を妨げるも のを設けずに、前記ボートの前記前後方向からそれぞれ 前記基板を前記ボートに搬入可能および前記基板を前記 ボートから搬出可能にしたボートであり、

前記ボート設置室の前記底面と前記ボートの前記支柱固 定用底板との間に、レベル出しのためのアジャストプレ ートを設けたことを特徴とするボートの設置構造。

【請求項11】前記アジャストプレートの前記レベル出 しが、前記アジャストプレートと前記ボート設置室の前 記底面とを固定する固定用ネジと、前記ボート設置室の 前記底面に対する前記アジャスタプレートの高さを調整 するレベル出し用ネジとを利用して行われ、

前記ボートの前記支柱固定用底板に、前記固定用ネジお よび前記レベル出し用ネジを操作可能な逃げ穴を設けた ことを特徴とする請求項10記載のボートの設置構造。 【請求項12】前記ボート設置室が、

電子部品の製造に使用される電子部品製造装置であっ て、

基板搬送室と

30

前記基板搬送室の第1の側面に設けられ、前記基板を処 理する基板処理室と、

前記基板搬送室の第2の側面に設けられた基板受け渡し 室であって、前記電子部品製造装置に前記基板を搬入お よび/または前記電子部品製造装置から前記基板を搬出 するためのカセットから前記基板を前記基板処理室に搬 入する前に前記基板を一時収容するか、前記基板処理室 から前記基板を前記カセットに搬出する前に前記基板を 一時収容するか、または前記カセットから前記基板を前 記基板処理室に搬入する前に前記基板を一時収容すると 共に前記基板処理室から前記基板を前記カセットに搬出 する前に前記基板を一時収容する基板受け渡し室と、

前記基板搬送室内に設けられ、前記基板処理室と前記基 板受け渡し室との間で前記基板を搬送可能な基板搬送機

を備える電子部品製造装置の前記基板受け渡し室である 【請求項10】ボートをボート設置室の底面上に設置す 50 ことを特徴とする請求項10または11記載のボートの

3

設置構造。

【請求項13】前記ボートが耐熱性の材料からなってい るととを特徴とする請求項10乃至12のいずれかに記 載のボートの設置構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はボートおよびその設 置構造に関し、特に半導体製造装置に使用する半導体ウ ェーハ用受け渡し用ボートおよびその設置構造に関す る。

[0002]

【従来の技術】図9は従来の半導体製造装置を説明する ための斜視図であり、図10は従来の半導体製造装置を 説明するための断面図である。

【0003】との従来の半導体製造装置は、上から見て ・ 六角形の形状のウェーハ搬送室150と、ウェーハ搬送 室の側面に設けられたカセット室131、132と、ウ エーハ冷却室141、142と、反応室171、172 とを備えている。ウェーハ搬送室150はウェーハ搬送 ロボット160を備え、ウェーハ搬送ロボット160の 20 ジュール100とを備えている。 アーム166がウェーハ搬送室150内に設けられてい る。カセット室131(132)はカセット昇降機12 9を備え、この昇降機129によってカセット室131 · (132)内に設けられたカセット110を昇降させ る。カセット110内には複数のウェーハ105が鉛直 方向に積層されて搭載されている。反応室171(17 2)とウェーハ搬送室150との間にはゲートバルブ1 93が設けられ、ウェーハ搬送室150とカセット室1 31(132)との間にはゲートバルブ192が設けら 入/搬出用のゲートバルブ191が設けられている。

【0004】この従来の半導体製造装置においては、複 数のウェーハ105を搭載したカセット110をゲート バルブ191を介してカセット室131(132)に搬 入し、カセット室131(132)内でカセット昇降機 129によりカセット110を昇降させて所定の高さに した後、ウェーハ搬送ロボット160のアーム166に よって、ウェーハをカセット室131(132)内のカ セット110から、反応室171(172)に移載し、 反応室171(172)内で加熱した状態で成膜等の所 定の処理を行った後、ウェーハ搬送ロボット160のア ーム166によって、ウェーハをウェーハ冷却室141 (142) に移載し、ウェーハ冷却室141 (142) 内で所定の温度にまで冷却した後に、ウェーハ搬送ロボ ット160のアーム166によって、ウェーハをカセッ ト110に移載している。

【0005】とのように、従来の半導体製造装置におい ては、カセット110に高温のウェーハを搭載できない ので、反応室171(172)で処理が終わったウェー ハを一旦ウェーハ冷却室141(142)に移載し、ウ 50 【0013】従って、本発明の目的は、ウェーハの受け

ェーハ冷却室141(142)内で所定の温度にまで冷 却した後に、カセット110に移載しているから、カセ ット室131(132)に加えてウェーハ冷却室141 (142)を設ける必要があった。

【0006】 このようにウェーハ冷却室 141(14 2)を設けると、その分半導体製造装置によるクリーン ルームの専有面積が増大し、さらにウェーハ冷却室14 1(142)を設けると、その分ウェーハ搬送室150 の辺数も増加し、ウェーハ搬送室150による専有面積 10 が大きくなり、その結果、半導体製造装置によるクリー ンルームの専有面積が増大して、ランニングコストが増 大するという問題があった。

【0007】そとで、本発明者達は、処理後のウェーハ を冷却する冷却室を設ける必要がなく、専有面積を抑制 した次のような半導体製造装置を案出した。

【0008】図7は、この半導体製造装置1を説明する ための平面図である。

【0009】この半導体製造装置1は、プロセスモジュ ール700と、メインモジュール500と、フロントモ

【0010】プロセスモジュール700は反応室70を 備え、メインモジュール500はウェーハ搬送室50を 備え、フロントモジュール100はウェーハ受け渡し室 30と、カセット10を載置するカセット棚と、カセッ ト搬送兼ウェーハ搬送機20を備えている。カセット搬 送兼ウェーハ搬送機20によって、ウェーハ5はカセッ ト10からウェーハ受け渡し室30に設けられたボート 40 に移載され、とのウェーハ5 はウェーハ搬送ロボッ ト60によってボート40から反応室70に移載され れ、カセット室131(132)にはさらにカセット搬 30 る。反応室70内で処理が終わったウェーハ5はウェー ハ搬送ロボット60によってウェーハ受け渡し室30に 設けられたボート40に移載され、ここで所定の温度ま で冷却された後に、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20 によってウェーハ5はボート40からカセット10に移 載される。

> 【0011】とのように、本発明者達が案出した半導体 製造装置1では、ウェーハ受け渡し室30内でウェーハ 5の受け渡しだけでなく、ウェーハ5の冷却も行われる から、ウェーハ受け渡し室30以外にウェーハ冷却室を 設ける必要はなく、その分半導体製造装置 1 によるクリ ーンルームの専有面積が抑制され、さらにウェーハ搬送 室50の辺数も減少してウェーハ搬送室50による専有 面積も小さくなり、その結果、半導体製造装置1による クリーンルームの専有面積も抑制されて、ランニングコ ストが減少する。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなウェーハ受け渡し室30等に使用するのに適したボ ートは今まで開発されていなかった。

渡しに適したボートおよびその設置構造を提供すること にある。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、少なく とも一つの支柱固定用部材と、前記支柱固定用部材に固 定された互いに対向する少なくとも一対の支柱と、前記 少なくとも一対の支柱に、互いに対向して設けられた複 数対の基板載置用の溝と、を有するボートにおいて、前 記少なくとも一対の支柱が前記ボートの左右方向におい 署用の

溝が前記ボートの前後方向に

それぞれ

延在して

設 けられると共に、前記複数対の溝の両端が前記前後方向 にそれぞれ開放されており、前記ボートの前記前後方向 には、前記ボートへの基板の搬入および前記ボートから の前記基板の搬出を妨げるものを設けずに、前記ボート の前記前後方向からそれぞれ前記基板を前記ボートに搬 入可能および前記基板を前記ボートから搬出可能にした ことを特徴とするボートが提供される。

【0015】このように、複数対の基板載置用の溝をボ ートの前後方向にそれぞれ延在して設けると共に、複数 20 び底板の少なくともいずれか一方である。 対の溝の両端をボートの前後方向にそれぞれ開放させ、 さらに、ボートの前後方向には、ボートへの基板の搬入 およびボートからの基板の搬出を妨げるものを設けず に、ボートの前後の両方向からそれぞれ基板をボートに 搬入可能および基板をボートから搬出可能にしているか ら、ボートの前後方向から基板を容易に受け渡しでき る。

【0016】支柱固定用部材に一対の支柱が互いに対向 して固定されている場合には、好ましくは、支柱の内側 の幅を支柱の外側の幅以上とする。

【0017】 とのようにすれば、支柱の内側の断面積面 積が大きくなり基板を載置する面積が増大して基板をボ ートに確実に載置できるようになる。一方、支柱の外側 の断面積が小さくなるので支柱の体積を減少させること ができ、その結果、ボートを安価に製造できるようにな り、またボートが軽くなるので、メンテナンス時のボー トの脱着作業、持ち運び作業が容易に行えるようにな

【0018】基板が半導体ウェーハであり、支柱固定用 部材に一対の支柱が互いに対向して固定されている場合 には、好ましくは、支柱の両端部を支柱の中央部よりも 内側に突き出ている構造とする。

【0019】とのように、支柱の両端部を支柱の中央部 よりも内側に突き出ている構造とすることにより、支柱 の断面積、ひいては支柱の体積の増大を抑制しつつ半導 体ウェーハを確実にかつ安定性よくボートに載置できる ようになる。

【0020】支柱固定用部材に二対の支柱がそれぞれ互 いに対向して固定されている場合には、各支柱の左右方 向の長さを前後方向の長さよりも長くすることが好まし 50 をテフロンコーティングしたもの、テフロン、またはポ

いん

【0021】 このように、支柱の左右方向、すなわち、 基板が載置される方向の長さを長くすれば、基板を載置 する面積が増大して基板をボートに確実に載置できるよ うになる。一方、支柱の前後方向の長さを短くすれば、 断面積がその分小さくなるので支柱の体積を減少させる ととができ、その結果、ボートを安価に製造できるよう になり、またボートが軽くなるので、メンテナンス時の ボートの脱着作業、持ち運び作業が容易に行えるように て前記支柱固定用部材に固定され、前記複数対の基板載 10 なる。なお、このような、支柱の左右方向の長さを前後 方向の長さよりも長くした構造は、基板が半導体ウェー ハである場合には、特に適している。

> 【0022】なお、支柱固定用部材には、それぞれ互い に対向する三対以上の支柱を固定することもできる。ま た、必ずしも、全ての支柱が互いに対向する対になって いる必要はなく、例えば、ボートの左右方向の一方の片 側に3本の支柱を設け、他方の片側に2本の支柱を設け てもよい。

【0023】支柱固定用部材は、好ましくは、天板およ

【0024】支柱固定用部材が天板または底板である と、天板または底板を利用して、ボートを容易に設置で

【0025】支柱固定用部材として、単一の板を使用す る場合には、好ましくは、底板を使用する。底板を使用 した場合の方が、天板を使用して場合よりもボートの設 置、特に立設配置が容易だからである。

【0026】さらに好ましくは、支柱固定用部材は天板 および底板の両方であり、この場合には、支柱を天板お 30 よび底板の間に挟み込んで天板および底板の両者に固定 する。このようにすれば、支柱の立設配置による変形を 防止できる。

【0027】なお、基板載置用の溝間の適宜の高さの位 置に、補強用部材を支柱間に橋渡しして使用してもよ

【0028】また、ボートを基板の冷却用にも使用する のであれば、複数対の基板載置用の溝にそれぞれ載置さ れた複数の基板が、全基板にわたって均一に冷却される ととが好ましいので、上下対称に、天板、底板を設ける 40 ととが好ましい。

【0029】また、天板の面積を小さくし、底板の面積 を大きくすれば、天板の面積が小さい分ボートが軽くな るので、メンテナンス時のボートの脱着作業、持ち運び 作業が容易に行えるようになる一方で、底板の面積が大 きい分ボートの設置の安定性がよくなる。

【0030】なお、以上のような天板、底板は、円形、 矩形、多角形等種々の形状とすることができる。

【0031】好ましくは、ボートが、石英、SiC、S i CをSiO2 でコーティングしたもの、アルミニウム リプロピレン系樹脂からなっている。

【0032】また、好ましくは、ボートは耐熱性材料から構成されている。ボートが耐熱性材料から構成されていると、ボートを基板の冷却用として使用できる。

【0033】との場合に、より好ましくは、ボートは石英、SiC、またはSiCをSiO。でコーティングしたものからなっている。ボートをこれらの材料で構成すれば、ボートは耐熱性を持つと共に、減圧下でも好適に使用できる。

【0034】また、本発明によれば、ボートをボート設 置室の底面上に設置するボートの設置構造において、前 記ボートが、支柱固定用底板と、前記支柱固定用底板上 に固定された互いに対向する少なくとも一対の支柱と、 前記少なくとも一対の支柱に、互いに対向して設けられ た複数対の基板載置用の溝と、を有するボートであっ て、前記少なくとも一対の支柱が前記ボートの左右方向 において前記支柱固定用底板に固定され、前記複数対の 基板載置用の溝が前記ボートの前後方向にそれぞれ延在 して設けられると共に、前記複数対の溝の両端が前記前 後方向にそれぞれ開放されており、前記ボートの前記前 後方向には、前記ボートへの基板の搬入および前記ボー トからの前記基板の搬出を妨げるものを設けずに、前記 ボートの前記前後方向からそれぞれ前記基板を前記ボー トに搬入可能および前記基板を前記ボートから搬出可能 にしたボートであり、前記ボート設置室の前記底面と前 記ボートの前記支柱固定用底板との間に、レベル出しの ためのアジャストプレートを設けたことを特徴とするボ ートの設置構造が提供される。

【0035】ボート設置室は、その制作上必ずしも平滑な底面が得られるとは限らないが、ボート設置室の底面とボートの支柱固定用底板との間に、レベル出しのためのアシャストプレートを設けることにより、たとえ、ボート設置室の底面が平滑でなくても、ボートのレベルを出すことができる。

【0036】なお、ボートのレベル出しは、好ましくは、ボート設置室の底面上にアジャストプレートを設け、このアジャストプレート上にボートを設置した状態で行い、ボートのレベルが出た時点でアジャストプレートをボート設置室の底面に固定する。

【0037】また、アジャストプレートは、好ましくは、銅、アルミニウム、SUS、硬質樹脂等からなっている。

【0038】なお、好ましくは、アジャストプレートのレベル出しを、アジャストプレートとボート設置室の底面とを固定する固定用ネジ(引きビス)と、ボート設置室の底面に対するアジャスタプレートの高さを調整するレベル出し用ネジ(押しビス)とを利用して行う。そして、この場合には、好ましくは、ボートの支柱固定用底板に、固定用ネジおよびレベル出し用ネジを操作可能な逃げ穴を設ける。

【0039】とのようにすれば、この逃げ穴から固定用ネジ(引きビス)およびレベル出し用ネジ(押しビス)を操作できるので、たとえ、ボートの支柱固定用底板が大きくて、固定用ネジ(引きビス)およびレベル出し用ネジ(押しビス)を覆ってしまうような場合であっても、ボートをアジャストプレート上に設置した状態でレベル出しができる。

【0040】なお、アジャストプレートがボートの支柱 固定用底板よりも大きくて、固定用ネジ(引きビス)お よびレベル出し用ネジ(押しビス)がボートの支柱固定 用底板の外側に設けられる場合には、この逃げ穴をボー トの支柱固定用底板に設ける必要はない。

【0041】上記のボートの設置構造は、ボート設置室 が、電子部品の製造に使用される電子部品製造装置であ って、基板搬送室と、基板搬送室の第1の側面に設けら れ、基板を処理する基板処理室と、基板搬送室の第2の 側面に設けられた基板受け渡し室であって、電子部品製 造装置に基板を搬入および/または電子部品製造装置か ら基板を搬出するためのカセットから基板を基板処理室 に搬入する前に基板を一時収容するか、基板処理室から 基板をカセットに搬出する前に基板を一時収容するか、 またはカセットから基板を基板処理室に搬入する前に基 板を一時収容すると共に基板処理室から基板をカセット に搬出する前に基板を一時収容する基板受け渡し室と、 基板搬送室内に設けられ、基板処理室と基板受け渡し室 との間で基板を搬送可能な基板搬送機と、を備える電子 部品製造装置の基板受け渡し室である場合に好適に適用 される。

【0042】また、ボートが耐熱性の材料からなっているととが好ましい。ボートが耐熱性材料から構成されていると、ボートを基板の冷却用として使用できる。従って、このボートが設置されるボート設置室を基板冷却室として使用できるようになり、その結果、基板冷却室を特に別に設ける必要がなくなり、その分、装置の専有面積が小さくなる。

[0043]

[発明の実施の形態]次に、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

[0044]図1は本発明の第1の実施の形態のボート 40 を説明するための斜視図である。

【0045】ボート40は、円柱状の底板201と天板202と、底板201と天板202との間に設けられ底板201および天板202に固定された2つの角柱状の支柱203、204とを備え、この支柱203、204の内側に複数のウェーハ載置用溝205、206が互いに対向してそれぞれ設けられている。このウェーハ載置用溝205、206の両端は前後方向に開放されているので、ボート40の両側からウェーハをそれぞれ搬入でき、両側にそれぞれ搬出できる。

50 【0046】なお、ウェーハ載置用溝205、206間

きる。

【0054】また、図2Fのように、支柱203、20 4の両端部を支柱203、204の中央部よりも内側に 突き出して、支柱203、204の内側207をウェー

ハの外形形状とすると、支柱203、204の断面積、 ひいては支柱203、204の体積の増大を抑制しつ つ、ウェーハを確実かつ安定性よくボート40に載置で

【0055】図3は、本発明の第2の実施の形態のボートを説明するための図であり、図3Aは平面図、図3B 10 は図3AのYY線断面図、図3Cは図3BのZZ線の方向から見た図である。

【0056】ボート40は、矩形上の底板210、天板220と、底板210と天板220との間に設けられ底板210および天板220に固定された4つの角柱状の支柱230、240とを備え、支柱230と支柱240とは互いに対向して設けられ、この支柱230、240の内側に複数のウェーハ載置用溝231、241がそれぞれ互いに対向して設けられている。このウェーハ載置用溝231、241の両端は前後方向に開放されているので、ウェーハ保持具40の両側からウェーハをそれぞれ搬入でき、両側にそれぞれ搬出できる。

【0057】なお、ウェーハ載置用溝231、241間のピッチをウェーハ搬送用のカセット内のウェーハ載置用溝のピッチとほぼ同じとして、ボート40に載置されるウェーハ間の間隔をカセット内に載置されるウェーハ間の間隔とほぼ同じとし、さらに、ウェーハ載置用溝231、241の数もカセット内のウェーハ載置用溝の数とほぼ同じとして、ボート40に載置されるウェーハ数をカセット内に載置されるウェーハの数とほぼ同じとしている。このようにすれば、カセットからボート40へのウェーハの移載が容易かつ迅速になる。

【0058】また、ボート40は石英からなっている。 従って、ボート40を真空中で使用しても、ボート40 からアウトガス等の不純物が発生することはないので、 雰囲気を清浄に保つことができる。

【0059】また、このボート40は石英から成っており、耐熱性に優れているので、反応室で処理が終わった高温のウェーハをとのボート40で保持した状態で冷却することができる。従って、このボート40が設置されるボート設置室をウェーハ冷却室として使用できるようになり、その結果、ウェーハ冷却室を特に別に設ける必要がなくなり、その分、装置の専有面積が小さくなる。【0060】なお、本実施の形態では、底板210と天板220とにより支柱230、240の両側を固定しているから、支柱230、240の変形を有効に防止できる。

【0061】また、天板220の面積を小さくし、底板210の面積を大きくしているので、天板220の面積50 が小さい分ボート40が軽くなるので、メンテナンス時

のピッチをウェーハ搬送用のカセット内のウェーハ載置 用溝のピッチとほぼ同じとして、ボート40に載置されるウェーハ間の間隔をカセット内に載置されるウェーハ間の間隔とほぼ同じとし、さらに、ウェーハ載置用溝205、206の数もカセット内のウェーハ載置用溝の数とほぼ同じとして、ボート40に載置されるウェーハ数をカセット内に載置されるウェーハの数とほぼ同じとしている。このようにすれば、カセットからボート40へのウェーハの移載およびボート40からカセットへのウェーハの移載が容易かつ迅速になる。

【0047】ボート40は石英からなっている。従って、ボート40を真空中で使用しても、ボート40からアウトガス等の不純物が発生することはないので、雰囲気を清浄に保つことができる。

【0048】また、とのボート40は石英から成っており、耐熱性に優れているので、反応室で処理が終わった高温のウェーハをとのボート40で保持した状態で冷却するととができる。従って、とのボート40が設置されるボート設置室をウェーハ冷却室として使用できるようになり、その結果、ウェーハ冷却室を特に別に設ける必要がなくなり、その分、装置の専有面積が小さくなる。

【0049】なお、本実施の形態では、底板201と天板202とを同じ形状としているから、冷却時に各ウェーハ載置用溝205、206に載置された複数のウェーハを全ウェーハにわたってより均一に冷却できる。

【0050】また、とのように、底板201と天板20 2とにより支柱203、204の両側を固定しているか ら、支柱203、204の変形を有効に防止できる。

【0051】図2は、本発明の第1の実施の形態のボート40で好適に使用される支柱203、204を説明するための平面図である。なお、図中、矢印の方向がボートの中心方向、すなわち、ウェーハが載置される側である。

【0052】図2Aは長方形、図2Bは三角形、図2Cは多角形、図2Dは半楕円形、図2Eは半円形、図2Fは内側207をウェーハの外形形状としたものである。なお、支柱203、204の幅Aや溝の深さ等については、ウェーハの口径等により、ウェーハの載置状態の安定性を見て適宜定める。

【0053】いずれの場合も、支柱203、204の内側の幅が支柱203、204の外側の幅以上となっている。とのようにすれば、支柱203、204の内側の断面積面積が大きくなりウェーハを載置する面積が増大してウェーハをボート40に確実かつ安定性よく載置できるようになる。一方、支柱203、204の外側の断面積が小さくなるので支柱203、204の体積を減少させるととができ、その結果、ボート40を安価に製造できるようになり、またボート40が軽くなるので、メンテナンス時のボート40の脱着作業、持ち運び作業が容易に行えるようになる。

のボート40の脱着作業、持ち運び作業が容易に行える ようになる一方で、底板210の面積が大きい分ボート 40の設置の安定性がよくなる。

【0062】また、本実施の形態のように、支柱23 0、240をそれぞれ2つずつ設けることにより、単一 の支柱であってこれら支柱230(240)間の長さと 等しい幅の支柱を設ける場合に比べて、ボート40の断 面積がその分小さくなるので支柱の体積を減少させると とができ、その結果、ボート40を安価に製造できるよ うになり、またボート40が軽くなるので、メンテナン 10 ス時のボートの脱着作業、持ち運び作業が容易に行える ようになる。

【0063】さらに、支柱230、240の左右方向の 長さを前後方向の長さよりも長くしている。このよう に、支柱230、240の左右方向、すなわち、ウェー ハが載置される方向の長さを長くすれば、ウェーハを載 置する面積が増大してウェーハをボート40に確実に載 置できるようになる。一方、支柱230、240の前後 方向の長さを短くすれば、断面積がその分小さくなるの で支柱230、240の体積を減少させることができ、 その結果、ボート40を安価に製造できるようになり、 またボート40が軽くなるので、メンテナンス時のボー ト40の脱着作業、持ち運び作業が容易に行えるように なる。

【0064】図4は、本発明の第2の実施の形態のボー ト40をウェーハ受け渡し室30に設置する方法を説明 するための分解斜視図である。

【0065】ウェーハ受け渡し室30の底面31とボー ト40の底板210との間に、レベル出しのためのアジ ャストプレート260が設けられている。

【0066】ウェーハ受け渡し室30は、その制作上必 ずしも平滑な底面31が得られるとは限らないが、ウェ ーハ受け渡し室30の底面31とボート40の底板21 0との間に、レベル出しのためのアジャストプレート2 60を設けることにより、たとえ、ウェーハ受け渡し室 30の底面31が平滑でなくても、ボート40のレベル を出すことができる。

【0067】ウェーハ受け渡し室30の底面31には、 4つのタップ271が設けられている。

【0068】アジャストプレート250には、4つのネ ジ用ザグリ穴264とその下のボルト貫通用遊び穴26 5が設けられ、また、4つのネシ用ザグリ穴262とそ の下のタップ263が設けられている。また、2本の位 置決め用ピン261も設けられている。

【0069】ボート40の底板210には、2つの位置 決め用穴212と、4つの逃げ穴211が形成されてい る。

【0070】ボート40のレベル出しは、ウェーハ受け 渡し室30の底面31上にアジャストプレート260を 設置した状態で行い、ボート40のレベルが出た時点で アジャストプレート260をウェーハ受け渡し室30の 底面31に固定する。

【0071】ボート40のレベル出しは、アジャストプ レート260とウェーハ受け渡し室30の底面31とを 固定する固定用ネジ(引きビス)252と、ウェーハ受 け渡し室30の底面31に対するアジャストプレート2 60の高さを調整するレベル出し用ネジ(押しビス)2 51とを利用して行う。

【0072】そして、本実施の形態では、ボート40の 底板210に、固定用ネジ(引きビス)252およびレ ベル出し用ネジ(押しビス)251を操作可能な逃げ穴 211を設けているから、この逃げ穴211から固定用 ネジ(引きビス)252およびレベル出し用ネジ(押し ビス)251を操作できるので、本実施の形態のよう に、ボート40の底板210が大きくて、固定用ネジ (引きビス) 252 およびレベル出し用ネジ (押しビ ス)251を覆ってしまうような場合であっても、ボー ト40をアジャストプレート260上に設置した状態で 20 レベル出しができる。

【0073】アジャストプレート260は、銅、アルミ ニウム、SUS、硬質樹脂等からなっている。

【0074】なお、アジャストプレート260がボート 40の底板210よりも大きくて、固定用ネジ(引きビ ス) 252 およびレベル出し用ネジ(押しビス) 251 がボート40の底板210の外側に設けられる場合に は、この逃げ穴211をボート40の底板210に設け る必要はない。

【0075】なお、アジャストプレート250に設けら 30 れた位置決め用ビン261をボート40の底板210に 設けられた位置決め用穴212に挿入して位置決めを行 う。

【0076】図5は、本発明の第2の実施の形態のボー ト40で好適に使用される支柱230、240を説明す るための平面図である。なお、図中、矢印の方向がボー トの中心方向、すなわち、ウェーハが載置される側であ る。また、図6は、本発明の第2の実施の形態のボート で使用する支柱の形状を説明するための平面図である。 【0077】図5Aは長方形、図5Bは楕円形、図5C

は円形、図5Dは三角形、図5Eは台形、図5Fは5角 形以上の多角形(この場合は、6角形)とした場合を示 している。なお、支柱230、240間の距離Bや溝の 深さ等については、ウェーハの口径等により、ウェーハ の載置状態の安定性を見て適宜定める。

【0078】ただし、図6に示すように、ボート40の 前後からウェーハ250(251、252)の出し入れ を行うから、支柱間距離Bを伸ばして支柱間距離B'と すれば、溝231の基部232は同じ位置232'であ るにもかかわらず、溝231の端部233はより内側の 設け、このアジャストプレート260上にボート40を 50 位置233′としなければならず、溝231をより深い

溝231'としなければならなくなる。従って、より好 ましい支柱の形状は、支柱の左右方向の長さ(この図で は上下方向の長さ)が前後方向(この図では横方向)の 長さよりも長い形状のものである。すなわち、図5Aの 長方形、図5Bの楕円形、図5Dの三角形、図5Eの台 形、図5 Fの5 角形以上の多角形(この場合は、6 角 形)である。なお、図5Fの6角形においては、辺23 2を長くすればよい。とのように、支柱230、240 の左右方向、すなわち、基板が載置される方向の長さを 長くすれば、基板を載置する面積が増大して基板をボー トに確実にかつ安定性よく載置できるようになる。一 方、支柱230、240の前後方向の長さを短くすれ ば、断面積がその分小さくなるので支柱230、240 の体積を減少させることができ、その結果、ボート40 を安価に製造できるようになり、またボート40が軽く なるので、メンテナンス時のボートの40脱着作業、持 ち運び作業が容易に行えるようになる。

【0079】図7は、本発明のボート40を使用する半導体製造装置1の一例を説明するための平面図であり、図8は、図7のXX線断面図である。

【0080】との半導体製造装置1は、プロセスモジュール700と、メインモジュール500と、フロントモジュール100とを備えている。

【0081】プロセスモジュール700は複数の反応室70を備え、メインモジュール500はウェーハ搬送室50を備え、フロントモジュール100は複数のウェーハ受け渡し室30と、カセット10を載置するカセット棚11と、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20を備えている。

【0082】複数の反応室70は鉛直方向に積み重ねられてウェーハ搬送室50のウェーハ搬送室壁53に設けられている。各反応室70とウェーハ搬送室50との間にはそれぞれゲートバルブ93が設けられている。各反応室70は、排気配管82を介して独立して真空引きできるように構成されている。反応室70内に半導体のウェーハ5を載置してウェーハ5の処理が行われる。反応室70内においては、例えば、プラズマCVD、ホットウォールCVD、光CVD等の各種CVD等による絶縁膜、配線用金属膜、ポリシリコン、アモルファスシリコン等の形成や、エッチング、アニール等の熱処理、エピタキシャル成長、拡散等が行われる。

【0083】複数のウェーハ受け渡し室30は鉛直方向 に積み重ねられてウェーハ搬送室50のウェーハ搬送室 壁54に設けられている。各ウェーハ受け渡し室30と ウェーハ搬送室50との間にはそれぞれゲートバルブ92が設けられている。各ウェーハ受け渡し室30の右側 にもそれぞれゲートバルブ91が設けられている。各ウェーハ受け渡し室30は、排気配管83、81を介して独立して真空引きできるように構成されている。

[0084]ウェーハ受け渡し室30内には本発明のボ 50 昇降台564にはウェーハ搬送ロボット支持棒563の

14

ート40が載置されている。上述のように本発明の第1 および第2の実施の形態のおいては、このボート40は 石英からなっており、耐熱性に優れているので、反応室 70で処理が終わった高温のウェーハをこのボート40 で保持した状態で冷却することができる。このように、 ボート40はウェーハ冷却用に使用できるので、ウェー ハ受け渡し室30はウェーハ冷却室として機能する。従 って、反応室70で処理が終わった高温のウェーハを冷 却するための冷却室をウェーハ搬送室50の側面に別に 設ける必要はなく、その分、半導体製造装置1によるク リーンルームの専有面積を減少させることができ、ま た、ウェーハ搬送室50の辺数も減少させてウェーハ搬 送室50を小さくしてその専有面積を減少させることが できて、半導体製造装置1によるクリーンルームの専有 面積を減少させることができる。さらに、ウェーハ搬送 室50の製作コストも減少させることができる。

【0085】そして、このボート40は、カセットから ウェーハ処理室70へのウェーハを一時収容するか、ウ ェーハ処理室70からカセットへのウェーハを一時収容 20 するか、またはカセットからウェーハ処理室70へのウ ェーハを一時収容すると共にウェーハ処理室70からカ セットへのウェーハを一時収容するボートであるので、 カセットを収容するカセット室をウェーハ搬送室50の 側壁に設ける必要はなくなる。その結果、ウェーハ搬送 室50の側壁に設ける室数が減少して、その分、半導体 製造装置 1 によるクリーンルームの専有面積を減少させ ることができ、また、ウェーハ搬送室50の辺数も減少 させてウェーハ搬送室50を小さくしてその専有面積を 減少させることができて、半導体製造装置 1 によるクリ ーンルームの専有面積を減少させることができる。さら に、ウェーハ搬送室50の製作コストも減少させること ができる。

[0086]ウェーハ搬送室50は排気配管84、81を介して真空引きできるように構成されている。そして、複数の反応室70、ウェーハ搬送室50および複数のウェーハ受け渡し室40は、独立して真空引きできるように構成されている。

【0087】ウェーハ搬送室50の内部にはウェーハ搬送ロボット60が設けられている。ウェーハ搬送室50 40 の底面56にウェーハ搬送ロボット60の外形に合わせた凸部52を設け、この凸部52内にウェーハ搬送ロボット60の下部を収容している。

【0088】ウェーハ搬送室50の底面56には貫通孔57が設けられている。ウェーハ搬送室50の外部の下側にはねじ軸561が鉛直方向に設けられている。ねじ軸561の上部にはモータ566が設けられており、ねじ軸561はモータ566により回転する。ねじ軸561と共にボールねじを構成するナット565が設けられ、ナット565には昇降台564が固定されている。昇降台564にはウェーハ搬送ロボット支持棒563の

また、半導体製造装置1によって処理が終わり、筐体900からカセット10を搬出する前にカセットを一時的に保持するために使用される。

一端が固定されており、支持棒563が鉛直に昇降台564に取り付けられている。ウェーハ搬送ロボット支持棒563の他端はウェーハ搬送ロボットを10の上部に固定されている。ウェーハ搬送ロボット支持棒563はステンレス鋼から成っている。ウェーハ搬送室50の底面56の貫通孔57の周囲の底面56には、ベロー562の一端が気密に固定されており、ベロー562の他端は昇降台564の上面に気密に固定されている。ベロー562は金属製であり、ウェーハ搬送ロボット支持棒563を覆って取り付けられている。

【0094】ウェーハ受け渡し室30とカセット棚11との間に、カセット10をカセット棚11に搬入できカセット棚11からカセット10を搬出できると共に、ウェーハ5をカセット10とウェーハ受け渡し室30との間で搬送できるカセット搬送兼ウェーハ搬送機20が設けられている。このカセット搬送兼ウェーハ搬送機20は、垂直に設けられたねじ軸29とボールねじを構成するナット(図示せず)とを備えており、ねじ軸29を回転することで、カセット搬送兼ウェーハ搬送機20を昇降させることができる。

【0089】モーター566によってねじ軸561を回転させると、ナット565が昇降し、それによって、ナット565に固定された昇降台564が昇降する。昇降台564が昇降すれば、それに鉛直に取り付けられたウェーハ搬送ロボット支持棒563も昇降して、それに取り付けられたウェーハ搬送ロボット60も昇降する。

【0095】カセット投入口13から半導体製造装置1 の筐体900内に投入されたカセット10は、まず、カ セットステージ12に置かれる。次に、カセット搬送兼 ウェーハ搬送機20のカセット搬送アーム22の先に取 り付けられたカセットホルダー27上に載置されて、筐 体900の上部まで運ばれ、その後カセット棚11上に 20 載置される。次に、カセット搬送機21が左に移動し、 代わって、ウェーハ搬送機23が右に移動して、ウェー ハ5をツィーザ24上に搭載し、方向を変え、ツィーザ 5を左に移動してウェーハ受け渡し室30内のボート4 0にウェーハ5を搭載する。その後、ウェーハ搬送室5 0内のウェーハ搬送ロボット60により、ウェーハ5は 反応室70内に投入され、そこで所定の処理が行われ る。所定の処理が行われたウェーハ5は、次に、ウェー ハ搬送ロボット60によりウェーハ受け渡し室30内の ボート40に移載される。ことでウェーハ5を所定の温 度になるまで冷却し、その後、カセット搬送兼ウェーハ 搬送機20のウェーハ搬送機23によってウェーハ5は カセット10内に載置される。所定枚数のウェーハ5が カセット10内に搬入されると、カセット搬送兼ウェー ハ搬送機20のカセット搬送機21によってカセット1 0がカセットステージ12に移載され、その後カセット 投入口13から搬出される。

【0090】半導体製造装置1全体が筐体900に収容されている。フロントモジュール100の筐体900の天井面にはフィルタ(図示せず)とファン(図示せず)とが設けられており、筐体900内をダウンフローできるようになっている。筐体900の内部にはカセット10を載置するカセット棚11が筐体900に取り付けられている。カセット棚11は、ウェーハ受け渡し室30に対してウェーハ搬送室50とはほぼ反対側に配置されている。カセット棚11は平面方向には3つの位置に配置されており、垂直方向には、2段に縦積みされている。筐体900内にカセット棚11を設けることによって、カセット10に搭載されているウェーハ表面を清浄に保つことができる。

【0096】ボート40は前後からウェーハを搬入でき、前後に搬出できる構造であり、またボート40のレベル出しも行われているので、カセット10と反応室70との間のウェーハ5の受け渡しは容易かつ迅速に行える。

【0091】上下2つのカセット棚11のそれぞれの高さと上下2つのウェーハ受け渡し室30のそれぞれの高さとをそれぞれほぼ同じとしている。とのようにすれば、カセット10とウェーハ受け渡し室30との間でウェーハを搬送する際にカセット搬送兼ウェーハ搬送機20の上下の移動を少なくでき、カセット10とウェーハ受け渡し室30との間でのウェーハの搬送時間を短くできる。

[0097]

【0092】また、ウェーハ受け渡し室30内に設けられるボート40に載置されるウェーハ間の間隔をカセット10内に載置されるウェーハ間の間隔とほぼ同じとし、さらに、ボート40に載置されるウェーハ枚数をカセット10内に載置されるウェーハの枚数とほぼ同じとしているから、ボート40とカセット10との間でのウェーハの搬送時間を短くできる。

【発明の効果】本発明においては、少なくとも一つの支柱固定用部材と、この支柱固定用部材に固定された互いに対向する少なくとも一対の支柱と、前記少なくとも一対の支柱に互いに対向して設けられた複数対の基板載置用の溝とを有するボートにおいて、複数対の基板載置用の溝をボートの前後方向にそれぞれ延在して設けると共に、複数対の溝の両端をボートの前後方向にそれぞれ開助させ、さらに、ボートの前後方向には、ボートへの基

【0093】筐体900の装置正面901の下部にはカセット投入口13が設けられ、筐体900の内部であって、カセット投入口13とほぼ同じ高さにカセットステージ12が設けられている。カセットステージ12は、カセット投入口13から半導体製造装置1の筐体900内に投入されたカセット10を最初に一時的に保持し、

18

板の搬入およびボートからの基板の搬出を妨げるものを 設けずに、ボートの前後方向からそれぞれ基板をボート に搬入可能および基板をボートから搬出可能にすること により、ボートの前後方向から基板を容易に受け渡して きるようになる。

[0098]また、支柱固定用部材に一対の支柱が互い に対向して固定されている場合に、支柱の内側の幅を支 柱の外側の幅以上とすることにより、支柱の内側の断面 積が大きくなり基板を載置する面積が増大して基板をボ ートに確実に載置できるようになると共に、支柱の外側 の断面積が小さくなるので支柱の体積を減少させるとと ができ、その結果、ボートを安価に製造できるようにな り、またボートが軽くなるので、メンテナンス時のボー トの脱着作業、持ち運び作業が容易に行えるようにでき

【0099】基板が半導体ウェーハであり、支柱固定用 部材に一対の支柱が互いに対向して固定されている場合 に、支柱の両端部が支柱の中央部よりも内側に突き出て いる構造とすることにより、支柱の断面積、ひいては支 柱の体積の増大を抑制しつつ半導体ウェーハを確実にボ ートに載置できるようにできる。

【0100】支柱固定用部材に二対の支柱がそれぞれ互 いに対向して固定されている場合には、各支柱の左右方 向、すなわち、基板が載置される方向の長さを長くすれ は、基板を載置する面積が増大して基板をボートに確実 に載置できるようになり、また、支柱の前後方向の長さ を短くすれば、断面積がその分小さくなるので支柱の体 積を減少させることができ、その結果、ボートを安価に 製造できるようになり、またボートが軽くなるので、メ ンテナンス時のボートの脱着作業、持ち運び作業が容易 に行えるようになる。

【0101】支柱固定用部材を天板または底板とする と、天板または底板を利用して、ボートを容易に設置で きる。

【0102】支柱固定用部材を天板および底板の両方と し、支柱を天板および底板の間に挟み込んで天板および 底板の両者に固定するととにより、支柱の立設配置によ る変形を防止できる。

【0103】ボートを耐熱性材料から構成することによ り、ボートを基板の冷却用として使用できる。従って、 とのボートが設置されるボート設置室を基板冷却室とし て使用できるようになり、その結果、基板冷却室を特に 別に設ける必要がなくなり、その分、装置の専有面積が 小さくなる。

【0104】ボートを石英、SiC、またはSiCをS iO,でコーティングしたもので構成すれば、ボートは 耐熱性を持つと共に、減圧下でも好適に使用できる。

【0105】また、ボート設置室の底面とボートの支柱 固定用底板との間に、レベル出しのためのアジャストブ レートを設けることにより、たとえ、ボート設置室の底 50 30…ウェーハ受け渡し室

面が平滑でなくても、ボートのレベルを出すことができ る。

【0106】アジャストプレートのレベル出しを、アジ ャストプレートとボート設置室の底面とを固定する固定 用ネジと、ボート設置室の底面に対するアジャストプレ ートの高さを調整するレベル出し用ネジとを利用して行 う場合に、ボートの支柱固定用底板に、固定用ネジおよ びレベル出し用ネジを操作可能な逃げ穴を設けることに より、この逃げ穴から固定用ネジおよびレベル出し用ネ 10 ジを操作できるので、たとえ、ボートの支柱固定用底板 が大きくて、固定用ネジおよびレベル出し用ネジを覆っ てしまうような場合であっても、ボートをアジャストプ レート上に設置した状態でレベル出しができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態のボートを説明する ための斜視図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態のボートで使用する 支柱を説明するための平面図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態のボートを説明する ための図であり、図3Aは平面図、図3Bは図3AのY Y線断面図、図3Cは図3BのZZ線の方向から見た図 である。

【図4】本発明の第2の実施の形態のボートをウェーハ 受け渡し室に設置する方法を説明するための分解斜視図 である。

【図5】本発明の第2の実施の形態のボートで使用する 支柱を説明するための平面図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態のボートで使用する 支柱の形状を説明するための平面図である。

【図7】本発明のボートを使用する半導体製造装置の一 30 例を説明するための平面図である。

【図8】図7のXX線断面図である。

【図9】従来の半導体製造装置を説明するための斜視図 である。

【図10】従来の半導体製造装置を説明するための断面 図である。

【符号の説明】

1…半導体製造装置

5…ウェーハ

10…カセット

11…カセット棚

12…カセットステージ

13…カセット投入口

20…カセット搬送兼ウェーハ搬送機

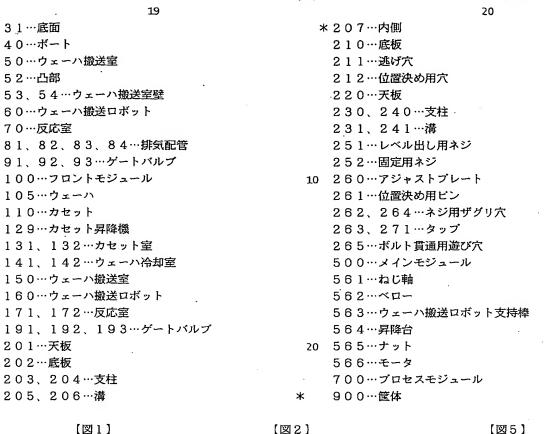
21…カセット搬送機

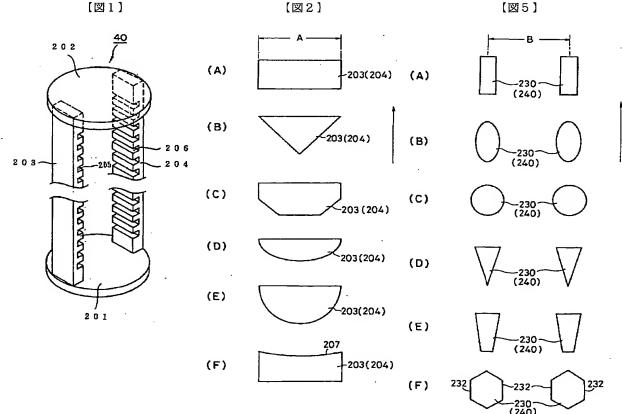
22…カセット搬送アーム

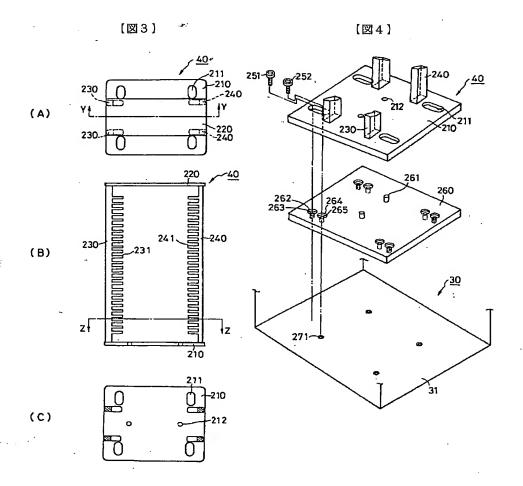
23…ウェーハ搬送機

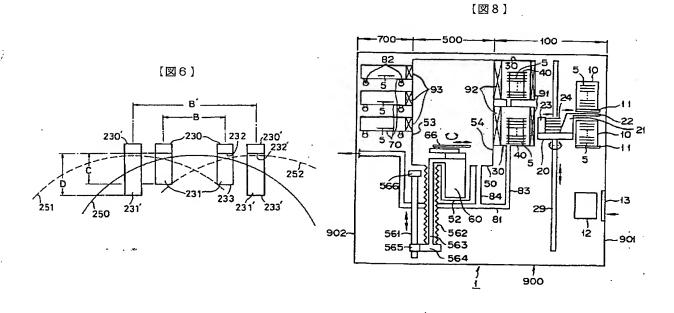
24…ツィーザ

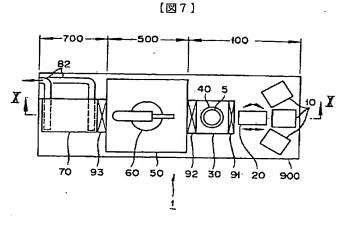
29…ねじ軸



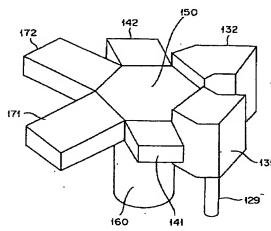




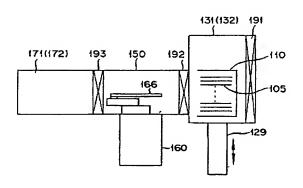




【図9】



[図10]



フロントページの続き

(72)発明者 綿引 真一郎

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 吉田 祐治

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 志村 日出男

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 杉本 毅

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 油谷 幸則

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

(72)発明者 池田 和人

東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際

電気株式会社内

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-106956

(43) Date of publication of application: 22.04.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/22 H01L 21/68

(21)Application number: 07-287931

(71)Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

09.10.1995 (72

(72)Inventor: YONEMITSU SHUJI

KANO RIICHI

YOSHIDA HISASHI WATABIKI SHINICHIRO

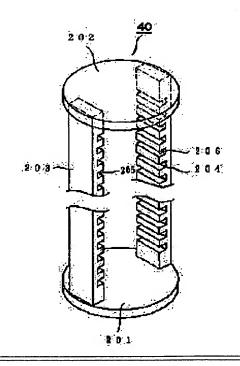
YOSHIDA YUJI SHIMURA HIDEO SUGIMOTO TAKESHI

YUYA YUKINORI IKEDA KAZUTO

(54) BOAT AND LOADING STRUCTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a boat suitable to the delivery of wafers and the loading structure of the boat. SOLUTION: A boat 40 is provided with a base plate 201 and a top plate 202, which are cylindrically formed, and two square cylindrical pillars 203 and 204, which are provided between the base plates 201 and top 202 and are respectively fixed on the plate 201 and the plate 202, and a plurality of grooves 205 for wafer placement use and a plurality of grooves 206 for wafer placement use are respectively provided on the insides of these pillars 203 and 204 in opposition to each other. As both ends of these grooves 205 and 206 are opened in the forward and backward directions, wafers respectively can be carried in the boat 40 through both sides of the boat 40 and respectively can be carried out to both sides of the boat 40. The boat 40 consists of quartz.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Counter each other who was fixed to at least one member for stanchion immobilization, and said member for stanchion immobilization, and even if few, the stanchion of a pair, In the boat which has a slot for [said] two or more pairs which countered the stanchion of a pair mutually at least and were prepared of substrate installation While said stanchion which is a pair at least is fixed to said member for stanchion immobilization in the longitudinal direction of said boat, and said two or more pairs of slots for substrate installation extend in the cross direction of said boat, respectively and are established in it The both ends of said slot which are pairs are wide opened by said cross direction, respectively. To said cross direction of said boat The boat characterized by that carrying in on said boat is possible, and enabling said boat to taking out of said substrate of said substrate from said cross direction of said boat, respectively, without preparing what bars carrying in of the substrate to said boat, and taking out of said substrate from said boat.

[Claim 2] The boat according to claim 1 which the stanchion of a pair counters said member for stanchion immobilization mutually, is being fixed to it, and is characterized by the width of face inside said stanchion being more than the width of face of the outside of said stanchion.

[Claim 3] The boat according to claim 1 characterized by for said substrate being a semiconductor wafer, and for the stanchion of a pair countering said member for stanchion immobilization mutually, fixing it to it, and the both ends of said stanchion having projected inside the center section of said stanchion.

[Claim 4] The boat according to claim 1 by which two pairs of stanchions counter said member for stanchion immobilization mutually, respectively, and are being fixed to it, and the die length of said longitudinal direction of said stanchion is characterized by the ****** rather than the die length of said cross direction.

[Claim 5] The boat according to claim 1 to 4 by which said member for stanchion immobilization is characterized by being [of a top plate and a bottom plate] either at least.

[Claim 6] The boat according to claim 1 to 5 by which said members for stanchion immobilization are both a top plate and a bottom plate, and the stanchion of a pair is characterized by said thing [it being inserted between said top plate and said bottom plate, and being fixed to both said top plate and said bottom plate] at least.

[Claim 7] Said boat is a quartz, and SiC and SiC SiO2 Boat according to claim 1 to 6 characterized by consisting of what coated, the thing which carried out Teflon coating of the aluminum, Teflon, or a polypropylene regin.

[Claim 8] The boat according to claim 1 to 7 characterized by said boat consisting of heat-resistant ingredients.

[Claim 9] Said boat is a quartz, and SiC or SiC SiO2 Boat according to claim 8 characterized by consisting of what was coated.

[Claim 10] In the installation structure of a boat of installing a boat on the base of a boat installation room Counter each other who was fixed on the bottom plate for stanchion immobilization, and said bottom plate for stanchion immobilization, and even if there are few said boats, the stanchion of a pair, Said two or more pairs of slots for substrate installation which countered the stanchion of a pair mutually at least and were prepared, the boat which **** -- it is -- said -- the stanchion of a pair fixes to said bottom plate for stanchion immobilization in the longitudinal direction of said boat at least -- having -- said, while the slot for a pair of substrate installation extends in the cross direction of said boat, respectively and are established in it [two or more] The both ends of said slot which are pairs are wide opened by said cross direction, respectively. To said cross direction of said boat The ** which does not prepare what bars carrying in of the substrate to said boat, and taking out of said substrate from said boat, It is the boat which enabled [that carrying in on said

boat is possible, and I said boat to taking out of said substrate of said substrate from said cross direction of said boat, respectively. Between said base of said boat installation room, and said bottom plate for stanchion immobilization of said boat Installation structure of the boat characterized by preparing the adjustment plate of a level ***** sake.

[Claim 11] Installation structure of the boat according to claim 10 characterized by to have performed said level **** of said adjustment plate using the screw for immobilization which fixes said adjustment plate and said base of said boat installation room, and the level ***** screw which adjusts the height of said adjuster plate to said base of said boat installation room, and to establish an operational clearance hole for said screw for immobilization, and said level ***** screw in said bottom plate for stanchion immobilization of said

[Claim 12] Said boat installation room is the electronic-parts manufacturing installation used for manufacture of electronic parts. A substrate conveyance room, The substrate processing room which is established in the 1st side face of said substrate conveyance room, and processes said substrate, It is the substrate delivery room established in the 2nd side face of said substrate conveyance room. [whether said substrate is held temporarily, before carrying in said substrate to said substrate processing room from the cassette for taking out said substrate for said substrate from carrying in and/or said electronic-parts manufacturing installation to said electronic-parts manufacturing installation, and] [whether said substrate is held temporarily, before taking out said substrate from said substrate processing room to said cassette, and 1 Or the substrate delivery room in which said substrate is held temporarily before taking out said substrate from said substrate processing room to said cassette, while holding said substrate temporarily before carrying in said substrate to said substrate processing room from said cassette, Installation structure of the boat according to claim 10 or 11 characterized by being said substrate delivery room of the electronicparts manufacturing installation which is prepared in said substrate conveyance interior of a room, and is equipped with the substrate conveyance machine which can convey said substrate between said substrate processing room and said substrate delivery room.

[Claim 13] Installation structure of the boat according to claim 10 to 12 characterized by said boat consisting of a heat-resistant ingredient.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention relates to the boat for delivery for semiconductor wafers used for semiconductor fabrication machines and equipment, and its installation structure about a boat and its installation structure.

[0002]

[Description of the Prior Art] <u>Drawing 9</u> is a perspective view for explaining the conventional semiconductor fabrication machines and equipment, and <u>drawing 10</u> is a sectional view for explaining the conventional semiconductor fabrication machines and equipment.

[0003] These conventional semiconductor fabrication machines and equipment were seen from the top, and are equipped with the wafer conveyance room 150 of the configuration of a hexagon, the cassette rooms 131 and 132 established in the side face of a wafer conveyance room, the wafer cooling rooms 141 and 142, and reaction chambers 171 and 172. The wafer conveyance room 150 is equipped with the wafer carrier robot 160, and the wafer carrier robot's 160 arm 166 is formed in the wafer conveyance room 150. The cassette room 131 (132) is equipped with the cassette elevator 129, and makes it go up and down the cassette 110 prepared in the cassette room 131 (132) by this elevator 129. In the cassette 110, in the direction of a vertical, the laminating of two or more wafers 105 is carried out, and they are carried. A gate valve 193 is formed between a reaction chamber 171 (172) and the wafer conveyance room 150, a gate valve 192 is formed between the wafer conveyance room 150 and the cassette room 131 (132), and the gate valve 191 further for cassette carrying in / taking out is formed in the cassette room 131 (132).

[0004] In these conventional semiconductor fabrication machines and equipment, the cassette 110 carrying two or more wafers 105 is carried in to the cassette room 131 (132) through a gate valve 191. After making it go up and down a cassette 110 with the cassette elevator 129 in the cassette room 131 (132) and making it predetermined height, by the wafer carrier robot's 160 arm 166 A wafer is transferred to a reaction chamber 171 (172) from the cassette 110 in the cassette room 131 (132). After performing predetermined processing of membrane formation etc. in the condition of having heated in the reaction chamber 171 (172), by the wafer carrier robot's 160 arm 166 After transferring a wafer to the wafer cooling room 141 (142) and cooling even to predetermined temperature in the wafer cooling room 141 (142), the wafer is transferred to the cassette 110 by the wafer carrier robot's 160 arm 166.

[0005] Thus, in the conventional semiconductor fabrication machines and equipment, since a hot wafer could not be carried in a cassette 110 and it had transferred to the cassette 110 after once transferring the wafer which processing finished with the reaction chamber 171 (172) to the wafer cooling room 141 (142) and cooling even to predetermined temperature in the wafer cooling room 141 (142), in addition to the cassette room 131 (132), the wafer cooling room 141 (142) needed to be formed.

[0006] Thus, when the monopoly area of the clean room by the part semiconductor fabrication machines and equipment increased when the wafer cooling room 141 (142) was formed, and the wafer cooling room 141 (142) was formed further, there was a problem that the number of the sides of the part wafer conveyance room 150 also increases, and the monopoly area by the wafer conveyance room 150 became large, consequently the monopoly area of the clean room by semiconductor fabrication machines and equipment increased, and a running cost increased.

[0007] Then, this invention persons did not need to prepare the cooling room which cools the wafer after processing, and invented the following semiconductor fabrication machines and equipment which controlled monopoly area.

[0008] Drawing 7 is a top view for explaining these semiconductor fabrication machines and equipment 1.

[0009] These semiconductor fabrication machines and equipment 1 are equipped with the process module 700, the Maine module 500, and the front module 100.

[0010] The process module 700 was equipped with the reaction chamber 70, the Maine module 500 was equipped with the wafer conveyance room 50, and the front module 100 is equipped with the wafer delivery room 30, the cassette shelf which lays a cassette 10, and the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20. With the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20, a wafer 5 is transferred to the boat 40 formed in the wafer delivery room 30 from the cassette 10, and this wafer 5 is transferred to a reaction chamber 70 by the wafer carrier robot 60 from a boat 40. After the wafer 5 which processing finished in the reaction chamber 70 is transferred to the boat 40 formed in the wafer delivery room 30 by the wafer carrier robot 60 and being cooled to predetermined temperature here, a wafer 5 is transferred to a cassette 10 from a boat 40 by the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20. [0011] thus, in the semiconductor fabrication machines and equipment 1 which this invention persons invented Since not only delivery of a wafer 5 but cooling of a wafer 5 is performed in the wafer delivery room 30 It is not necessary to prepare a wafer cooling room other than wafer delivery room 30. The monopoly area of the clean room by the part semiconductor fabrication machines and equipment 1 is controlled. Furthermore the number of the sides of the wafer conveyance room 50 also decreases, and the monopoly area by the wafer conveyance room 50 also becomes small, consequently the monopoly area of the clean room by semiconductor fabrication machines and equipment 1 is also controlled, and a running cost decreases.

[0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, the boat suitable for using it for such wafer delivery room 30 grade was not developed until now.

[0013] Therefore, the purpose of this invention is to offer the boat suitable for delivery of a wafer, and its installation structure.

[0014]

[Means for Solving the Problem] Counter each other who was fixed to at least one member for stanchion immobilization, and said member for stanchion immobilization, and even if few according to this invention, the stanchion of a pair, In the boat which has a slot for [said] two or more pairs which countered the stanchion of a pair mutually at least and were prepared of substrate installation While said stanchion which is a pair at least is fixed to said member for stanchion immobilization in the longitudinal direction of said boat, and said two or more pairs of slots for substrate installation extend in the cross direction of said boat, respectively and are established in it The both ends of said slot which are pairs are wide opened by said cross direction, respectively. To said cross direction of said boat The boat characterized by that carrying in on said boat is possible and enabling said boat to taking out of said substrate of said substrate from said cross direction of said boat, respectively is offered without preparing what bars carrying in of the substrate to said boat, and taking out of said substrate from said boat.

[0015] Thus, while extending in the cross direction of a boat, respectively and establishing two or more pairs of slots for substrate installation in it The cross direction of a boat is made to open the both ends of two or more pairs of slots wide, respectively. Further to the cross direction of a boat Since a boat to taking out of a substrate of a substrate is enabled [that carrying in on a boat is possible, and] from the both directions before and behind a boat, respectively, without preparing what bars carrying in of the substrate to a boat, and taking out of the substrate from a boat, a substrate can be easily delivered from the cross direction of a boat

[0016] When the stanchion of a pair counters the member for stanchion immobilization mutually and is being fixed to it, width of face inside a stanchion is preferably carried out to more than the width of face of the outside of a stanchion.

[0017] If it does in this way, the cross-sectional-area area inside a stanchion becomes large, the area which lays a substrate increases, and a substrate can be certainly laid in a boat. Since the volume of a stanchion can be decreased on the other hand since the cross-sectional area of the outside of a stanchion becomes small, consequently a boat can be cheaply manufactured now and a boat becomes light, the desorption activity of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0018] A substrate is a semiconductor wafer, and when the stanchion of a pair counters the member for stanchion immobilization mutually and is being fixed to it, the both ends of a stanchion are preferably made into the structure which has projected inside the center section of the stanchion.

[0019] Thus, a semiconductor wafer can be laid with certainly and sufficient stability in a boat by making the both ends of a stanchion into the structure which has projected inside the center section of the stanchion,

controlling increase of the cross section of a stanchion, as a result the volume of a stanchion. [0020] When two pairs of stanchions counter the member for stanchion immobilization mutually, respectively and are being fixed to it, it is desirable to make the die length of the longitudinal direction of each strut longer than the die length of a cross direction.

[0021] Thus, if the longitudinal direction of a stanchion, i.e., the lay length in which a substrate is laid, is lengthened, the area which lays a substrate increases and a substrate can be certainly laid in a boat. On the other hand, if the die length of the cross direction of a stanchion is shortened, since the volume of a stanchion can be decreased since the cross-sectional area becomes that much small, consequently a boat can be cheaply manufactured now and a boat will become light, the desorption activity of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily. In addition, the structure which made the die length of such a longitudinal direction of a stanchion longer than the die length of a cross direction is suitable especially when a substrate is a semiconductor wafer.

[0022] In addition, three or more pairs of stanchions which counter mutually, respectively are also fixable to the member for stanchion immobilization. Moreover, no stanchions not necessarily need to be the pairs which counter mutually, for example, three stanchions may be prepared in one one side of the longitudinal direction of a boat, and two stanchions may be prepared in one side of another side.

[0023] Preferably, the member for stanchion immobilization is either, even if there are few top plates and bottom plates.

[0024] A boat can be easily installed using a top plate or a bottom plate as the member for stanchion immobilization is a top plate or a bottom plate.

[0025] In using a single plate as a member for stanchion immobilization, it uses a bottom plate preferably. The direction at the time of using a bottom plate is because installation of a boat, especially set-up arrangement are easier than a case using a top plate.

[0026] Still more preferably, the members for stanchion immobilization are both a top plate and a bottom plate, in this case, put a stanchion between a top plate and a bottom plate, and fix it to both top plate and bottom plate. If it does in this way, deformation by set-up arrangement of a stanchion can be prevented. [0027] In addition, the member for reinforcement may be mediated between it and used for the location of the proper height between the slots for substrate installation between stanchions.

[0028] Moreover, if a boat is used for cooling of a substrate, since it is desirable that two or more substrates laid in two or more pairs of slots for substrate installation, respectively are cooled by homogeneity over all substrates, it is desirable to prepare a top plate and a bottom plate in the vertical symmetry.

[0029] Moreover, while the desorption activity of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be easily done since a part boat with a small area of a top plate becomes light if area of a top plate is made small and area of a bottom plate is enlarged, the stability of installation of a part boat with a large area of a bottom plate becomes good.

[0030] In addition, the above top plates and a bottom plate can be made into various configurations, such as circular, a rectangle, and a polygon.

[0031] Preferably, a boat is a quartz, and SiC and SiC SiO2 It consists of what was coated, the thing which carried out Teflon coating of the aluminum, Teflon, or a polypropylene regin.

[0032] Moreover, the boat consists of heat-resistant ingredients preferably. If the boat consists of heat-resistant ingredients, a boat can be used as an object for cooling of a substrate.

[0033] In this case, a boat is a quartz, and SiC or SiC more preferably SiO2 It consists of what was coated. If a boat is constituted from these ingredients, a boat can be suitably used also under reduced pressure while it has thermal resistance.

[0034] Moreover, according to this invention, a boat is set in the installation structure of the boat installed on the base of a boat installation room. Counter each other who was fixed on the bottom plate for stanchion immobilization, and said bottom plate for stanchion immobilization, and even if there are few said boats, the stanchion of a pair, Said two or more pairs of slots for substrate installation which countered the stanchion of a pair mutually at least and were prepared, the boat which **** -- it is -- said -- the stanchion of a pair fixes to said bottom plate for stanchion immobilization in the longitudinal direction of said boat at least -- having -- said, while the slot for a pair of substrate installation extends in the cross direction of said boat, respectively and are established in it [two or more] The both ends of said slot which are pairs are wide opened by said cross direction, respectively. To said cross direction of said boat The ** which does not prepare what bars carrying in of the substrate to said boat, and taking out of said substrate from said boat, It is the boat which enabled [that carrying in on said boat is possible, and] said boat to taking out of said substrate from said cross direction of said boat, respectively. Between said base of said boat

installation room, and said bottom plate for stanchion immobilization of said boat The installation structure of the boat characterized by preparing the adjustment plate of a level ***** sake is offered.

[0035] Although a smooth base is not necessarily obtained on the work, even if a boat installation room does not have the smooth base of a boat installation room by preparing the adjustment plate of a level ****** sake between the base of a boat installation room, and the bottom plate for stanchion immobilization of a boat, it can take out the level of a boat.

[0036] in addition, the level appearance of a boat -- carrying out -- an adjustment plate is prepared on the base of a boat installation room, preferably, where a boat is installed on this adjustment plate, it carries out, and an adjustment plate is fixed to the base of a boat installation room when the level of a boat comes out. [0037] Moreover, the adjustment plate consists of copper, aluminum, SUS, rigid resin, etc. preferably. [0038] In addition, it carries out preferably using the screw for immobilization (length screw) which fixes an adjustment plate and the base of a boat installation room for level **** of an adjustment plate, and the level ***** screw (push screw) which adjusts the height of the adjuster plate to the base of a boat installation room. And an operational clearance hole is preferably established for the screw for immobilization, and a level ***** screw in the bottom plate for stanchion immobilization of a boat in this case. [0039] If it does in this way, since the screw for immobilization (length screw) and a level ***** screw (push screw) can be operated from this clearance hole, even if it is a case so that the bottom plate for stanchion immobilization of a boat may be large and may cover the screw for immobilization (length screw), and a level ***** screw (push screw) even if, level ****** can be carried out where a boat is installed on an adjustment plate.

[0040] In addition, when an adjustment plate is larger than the bottom plate for stanchion immobilization of a boat and the screw for immobilization (length screw) and a level ***** screw (push screw) are formed in the outside of the bottom plate for stanchion immobilization of a boat, it is not necessary to establish this clearance hole in the bottom plate for stanchion immobilization of a boat.

[0041] The installation structure of the above-mentioned boat is an electronic-parts manufacturing installation by which a boat installation room is used for manufacture of electronic parts. A substrate conveyance room, The substrate processing room which is established in the 1st side face of a substrate conveyance room, and processes a substrate, [whether a substrate is held temporarily, before carrying in a substrate to a substrate processing room from the cassette for being the substrate delivery room established in the 2nd side face of a substrate conveyance room, and taking out a substrate for a substrate from carrying in and/or an electronic-parts manufacturing installation to an electronic-parts manufacturing installation, and] [whether a substrate is held temporarily, before taking out a substrate from a substrate processing room to a cassette, and] Or the substrate delivery room in which a substrate is held temporarily before taking out a substrate from a substrate processing room to a cassette, while holding a substrate temporarily before carrying in a substrate to a substrate processing room from a cassette, It is prepared in the substrate conveyance interior of a room, and when it is the substrate delivery room of the electronic-parts manufacturing installation equipped with the substrate conveyance machine which can convey a substrate between a substrate processing room and a substrate delivery room, it is applied suitably.

[0042] Moreover, it is desirable that the boat consists of a heat-resistant ingredient. If the boat consists of heat-resistant ingredients, a boat can be used as an object for cooling of a substrate. Therefore, it becomes unnecessary to be able to use now the boat installation room in which this boat is installed as a substrate cooling room, consequently to prepare a substrate cooling room especially independently, and that part and the monopoly area of equipment become small.

[0043]

[Embodiment of the Invention] Next, the gestalt of operation of this invention is explained with reference to a drawing.

[0044] <u>Drawing 1</u> is a perspective view for explaining the boat of the gestalt of operation of the 1st of this invention.

[0045] A boat 40 is equipped with two prismatic form stanchions 203 and 204 which were prepared between the cylinder-like bottom plate 201, the top plate 202, and a bottom plate 201 and a top plate 202, and were fixed to the bottom plate 201 and the top plate 202, and two or more slots 205 and 206 for wafer installation counter mutually inside these stanchions 203 and 204, and it is formed in it, respectively. Since the both ends of these slots 205 and 206 for wafer installation are wide opened by the cross direction, a wafer can be carried in from the both sides of a boat 40, respectively, and it can take out on both sides, respectively. [0046] in addition, the pitch between the slot 205 for wafer installation, and 206 as almost the same as the pitch of the slot for wafer installation in the cassette for wafer conveyance Spacing between the wafers laid

in a boat 40 is made almost the same as spacing between the wafers laid in a cassette. As the number of the slots 205 and 206 for wafer installation being almost the same still as the number of the slots for wafer installation in a cassette The number of wafers laid in a boat 40 is made almost the same as the number of the wafers laid in a cassette. If it does in this way, a transfer of the wafer from a cassette to a boat 40 and a transfer of the wafer from a boat 40 to a cassette will become easily and quick.

[0047] The boat 40 consists of a quartz. Therefore, since impurities, such as out gas, are not generated from a boat 40 even if it uses a boat 40 in a vacuum, an ambient atmosphere can be maintained at clarification. [0048] Moreover, since this boat 40 consists of the quartz and it excels in thermal resistance, the hot wafer which processing finished with the reaction chamber can be cooled in the condition of having held by this boat 40. Therefore, it becomes unnecessary to be able to use now the boat installation room in which this boat 40 is installed as a wafer cooling room, consequently to prepare a wafer cooling room especially independently, and that part and the monopoly area of equipment become small.

[0049] In addition, with the gestalt of this operation, since the bottom plate 201 and the top plate 202 are made into the same configuration, two or more wafers laid in each slots 205 and 206 for wafer installation at the time of cooling can be cooled more to homogeneity over all wafers.

[0050] Moreover, in this way, since the both sides of stanchions 203 and 204 are fixed with the bottom plate 201 and the top plate 202, deformation of stanchions 203 and 204 can be prevented effectively.

[0051] <u>Drawing 2</u> is a top view for explaining the stanchions 203 and 204 suitably used by the boat 40 of the gestalt of operation of the 1st of this invention. In addition, the direction of an arrow head is the side in which the direction of a core of a boat, i.e., a wafer, is laid among drawing.

[0052] <u>drawing 2</u> A -- rectangle and <u>drawing 2</u> B -- in half-ellipse form and <u>drawing 2</u> E, hemicycle and <u>drawing 2</u> F makes [a triangle and <u>drawing 2</u> C / a polygon and <u>drawing 2</u> D] the inside 207 the appearance configuration of a wafer. In addition, about width of face A, the depth of flute, etc. of stanchions 203 and 204, with the aperture of a wafer etc., the stability of the installation condition of a wafer is seen and it sets suitably.

[0053] In any case, the width of face inside stanchions 203 and 204 has turned into more than the width of face of the outside of stanchions 203 and 204. If it does in this way, the cross-sectional-area area inside stanchions 203 and 204 becomes large, the area which lays a wafer increases, and a wafer can be laid with certainly and sufficient stability in a boat 40. Since the volume of stanchions 203 and 204 can be decreased on the other hand since the cross section of the outside of stanchions 203 and 204 becomes small, consequently a boat 40 can be cheaply manufactured now and a boat 40 becomes light, the desorption activity of the boat 40 at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0054] Moreover, a wafer can be laid with certainly and sufficient stability in a boat 40, controlling increase of the cross section of stanchions 203 and 204, as a result the volume of stanchions 203 and 204, if the both

ends of stanchions 203 and 204 are projected inside the center section of the stanchions 203 and 204 and the inside 207 of stanchions 203 and 204 is made into the appearance configuration of a wafer like <u>drawing 2</u> F. [0055] <u>Drawing 3</u> is drawing for explaining the boat of the gestalt of operation of the 2nd of this invention, and <u>drawing 3</u> A is a top view and drawing where <u>drawing 3</u> B looked at YY line sectional view of <u>drawing 3</u> A, and <u>drawing 3</u> C from the direction of ZZ line of <u>drawing 3</u> B.

[0056] A boat 40 is equipped with four prismatic form stanchions 230 and 240 which were prepared between the bottom plate 210 on a rectangle, the top plate 220, and a bottom plate 210 and a top plate 220, and were fixed to the bottom plate 210 and the top plate 220, and a stanchion 230 and a stanchion 240 counter mutually and it is prepared, and two or more slots 231 and 241 for wafer installation counter mutually inside these stanchions 230 and 240, respectively, and are established in it. Since the both ends of these slots 231 and 241 for wafer installation are wide opened by the cross direction, a wafer can be carried in from the both sides of the wafer holder 40, respectively, and it can take out on both sides, respectively. [0057] in addition, the pitch between the slot 231 for wafer installation, and 241 as almost the same as the pitch of the slot for wafer installation in the cassette for wafer conveyance Spacing between the wafers laid in a boat 40 is made almost the same as spacing between the wafers laid in a cassette. As the number of the slots 231 and 241 for wafer installation being almost the same still as the number of the slots for wafer installation in a cassette. The number of wafers laid in a boat 40 is made almost the same as the number of the wafers laid in a cassette. If it does in this way, a transfer of the wafer from a cassette to a boat 40 and a transfer of the wafer from a boat 40 to a cassette will become easily and quick.

[0058] Moreover, the boat 40 consists of a quartz. Therefore, since impurities, such as out gas, are not generated from a boat 40 even if it uses a boat 40 in a vacuum, an ambient atmosphere can be maintained at clarification.

[0059] Moreover, since this boat 40 consists of the quartz and it excels in thermal resistance, the hot wafer which processing finished with the reaction chamber can be cooled in the condition of having held by this boat 40. Therefore, it becomes unnecessary to be able to use now the boat installation room in which this boat 40 is installed as a wafer cooling room, consequently to prepare a wafer cooling room especially independently, and that part and the monopoly area of equipment become small.

[0060] In addition, with the gestalt of this operation, since the both sides of stanchions 230 and 240 are fixed with the bottom plate 210 and the top plate 220, deformation of stanchions 230 and 240 can be prevented effectively.

[0061] Moreover, while the desorption activity of the boat 40 at the time of a maintenance and a carrying activity can be easily done since area of a top plate 220 is made small, area of a bottom plate 210 is enlarged, and the part boat 40 with a small area of a top plate 220 becomes light, the stability of installation of the part boat 40 with a large area of a bottom plate 210 becomes good.

[0062] Moreover, by forming every two stanchions 230 and 240, respectively like the gestalt of this operation Are a single stanchion, and when preparing the stanchion of width of face equal to the die length between these stanchions 230 (240), it compares. Since the volume of a stanchion can be decreased since the cross-sectional area of a boat 40 becomes that much small, consequently a boat 40 can be cheaply manufactured now and a boat 40 becomes light, the desorption activity of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0063] Furthermore, the die length of the longitudinal direction of stanchions 230 and 240 is made longer than the die length of a cross direction. Thus, if the longitudinal direction of stanchions 230 and 240, i.e., the lay length in which a wafer is laid, is lengthened, the area which lays a wafer increases and a wafer can be certainly laid in a boat 40. On the other hand, if the die length of the cross direction of stanchions 230 and 240 is shortened, since the volume of stanchions 230 and 240 can be decreased since the cross section becomes that much small, consequently a boat 40 can be cheaply manufactured now and a boat 40 will become light, the desorption activity of the boat 40 at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0064] <u>Drawing 4</u> is a decomposition perspective view for explaining how to install the boat 40 of the gestalt of operation of the 2nd of this invention in the wafer delivery room 30.

[0065] Between the base 31 of the wafer delivery room 30, and the bottom plate 210 of a boat 40, the adjustment plate 260 of a level ***** sake is formed.

[0066] Although the smooth base 31 is not necessarily obtained on the work, even if the wafer delivery room 30 does not have the smooth base 31 of the wafer delivery room 30 by forming the adjustment plate 260 of a level ***** sake between the base 31 of the wafer delivery room 30, and the bottom plate 210 of a boat 40, it can take out the level of a boat 40.

[0067] Four taps 271 are formed in the base 31 of the wafer delivery room 30.

[0068] Four Zagury holes 264 for screws and the play hole 265 for bolt penetration under it are established in the adjustment plate 250, and four Zagury holes 262 for screws and the tap 263 under it are formed in it. Moreover, two pins 261 for positioning are also formed.

[0069] Two holes 212 for positioning and four clearance holes 211 are formed in the bottom plate 210 of a boat 40.

[0070] the level appearance of a boat 40 -- carrying out -- the adjustment plate 260 is formed on the base 31 of the wafer delivery room 30, where a boat 40 is installed on this adjustment plate 260, it carries out, and when the level of a boat 40 comes out, the adjustment plate 260 is fixed to the base 31 of the wafer delivery room 30.

[0071] the level appearance of a boat 40 -- carrying out -- it carries out using the screw 252 for immobilization (length screw) which fixes the adjustment plate 260 and the base 31 of the wafer delivery room 30, and the level ***** screw (push screw) 251 which adjusts the height of the adjustment plate 260 to the base 31 of the wafer delivery room 30.

[0072] And with the gestalt of this operation, to the bottom plate 210 of a boat 40, since the operational clearance hole 211 is formed, the screw 252 for immobilization (length screw), and the level ***** screw (push screw) 251 Since the screw 252 for immobilization (length screw) and the level ***** screw (push screw) 251 can be operated from this clearance hole 211 Even if it is a case so that the bottom plate 210 of a boat 40 may be large and may cover the screw 252 for immobilization (length screw), and the level ***** screw (push screw) 251 like the gestalt of this operation, level ***** can be carried out where a boat 40 is installed on the adjustment plate 260.

[0073] The adjustment plate 260 consists of copper, aluminum, SUS, rigid resin, etc.

[0074] In addition, when the adjustment plate 260 is larger than the bottom plate 210 of a boat 40 and the screw 252 for immobilization (length screw) and the level ***** screw (push screw) 251 are formed in the outside of the bottom plate 210 of a boat 40, it is not necessary to establish this clearance hole 211 in the bottom plate 210 of a boat 40.

[0075] In addition, it positions by inserting the pin 261 for positioning prepared in the adjustment plate 250 in the hole 212 for positioning in which it was prepared by the bottom plate 210 of a boat 40.

[0076] <u>Drawing 5</u> is a top view for explaining the stanchions 230 and 240 suitably used by the boat 40 of the gestalt of operation of the 2nd of this invention. In addition, the direction of an arrow head is the side in which the direction of a core of a boat, i.e., a wafer, is laid among drawing. Moreover, <u>drawing 6</u> is a top view for explaining the configuration of the stanchion used by the boat of the gestalt of operation of the 2nd of this invention.

[0077] As for drawing 5 A, a trapezoid and drawing 5 F show the case where circular and drawing 5 D make rectangle and drawing 5 B riangle and drawing 5 E the polygon (in this case, six square shapes) of five or more square shapes in an ellipse form and drawing 5 C. In addition, about distance B, the depth of flute, etc. between a stanchion 230 and 240, with the aperture of a wafer etc., the stability of the installation condition of a wafer is seen and it sets suitably.

[0078] However, by developing the distance B between stanchions, since a wafer 250 (251 252) is taken in and out of boat 40 order as shown in drawing 6, although distance between stanchions B', then the base 232 of a slot 231 are the same location 232', the edge 233 of a slot 231 must be made more into inside location 233', and a slot 231 must be made more into trench 231'. Therefore, the configuration of a more desirable stanchion is the thing of the configuration where the die length (this drawing vertical lay length) of the longitudinal direction of a stanchion is longer than the die length of a cross direction (this drawing longitudinal direction). That is, they are the rectangle of drawing 5 A, the ellipse form of drawing 5 B, the triangle of drawing 5 D, the trapezoid of drawing 5 E, and the polygon of five or more square shapes of drawing 5 F (in this case, six square shapes). In addition, what is necessary is just to lengthen the side 232 in six square shapes of drawing 5 F. Thus, if the longitudinal direction of stanchions 230 and 240, i.e., the lay length in which a substrate is laid, is lengthened, the area which lays a substrate increases and a substrate can be laid with certainly and sufficient stability in a boat. On the other hand, if the die length of the cross direction of stanchions 230 and 240 is shortened, since the volume of stanchions 230 and 240 can be decreased since the cross section becomes that much small, consequently a boat 40 can be cheaply manufactured now and a boat 40 will become light, 40 desorption activities of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0079] <u>Drawing 7</u> is a top view for explaining an example of the semiconductor fabrication machines and equipment 1 which use the boat 40 of this invention, and <u>drawing 8</u> is XX line sectional view of <u>drawing 7</u>. [0080] These semiconductor fabrication machines and equipment 1 are equipped with the process module 700, the Maine module 500, and the front module 100.

[0081] The process module 700 was equipped with two or more reaction chambers 70, the Maine module 500 was equipped with the wafer conveyance room 50, and the front module 100 is equipped with two or more wafer delivery rooms 30, the cassette shelf 11 which lays a cassette 10, and the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20.

[0082] Two or more reaction chambers 70 are accumulated in the direction of a vertical, and are established in the wafer conveyance interior wall 53 of the wafer conveyance room 50. Between each reaction chamber 70 and the wafer conveyance room 50, the gate valve 93 is formed, respectively. Each reaction chamber 70 is constituted so that vacuum suction can be carried out independently through an exhaust pipe arrangement 82. The wafer 5 of a semi-conductor is laid in a reaction chamber 70, and processing of a wafer 5 is performed. Heat treatment of formation of the insulator layer by the various kinds CVD, such as plasma CVD, a hot wall CVD, and Light CVD, etc., the metal membrane for wiring, polish recon, an amorphous silicon, etc., etching, annealing, etc., etc., epitaxial growth, diffusion, etc. are performed [in a reaction chamber 70], for example.

[0083] Two or more wafer delivery rooms 30 are accumulated in the direction of a vertical, and are established in the wafer conveyance interior wall 54 of the wafer conveyance room 50. Between each wafer delivery room 30 and the wafer conveyance room 50, the gate valve 92 is formed, respectively. The gate valve 91 is formed also in the right-hand side of each wafer delivery room 30, respectively. Each wafer delivery room 30 is constituted so that vacuum suction can be carried out independently through exhaust pipe arrangements 83 and 81.

[0084] The boat 40 of this invention is laid in the wafer delivery room 30. Since the gestalt of the 1st and

operation of the 2nd of this invention sets as mentioned above, this boat 40 consists of a quartz and it excels in thermal resistance, the hot wafer which processing finished with the reaction chamber 70 can be cooled in the condition of having held by this boat 40. Thus, since a boat 40 is applicable to wafer cooling, the wafer delivery room 30 functions as a wafer cooling room. Therefore, it is not necessary to establish independently the cooling room for cooling the hot wafer which processing finished with the reaction chamber 70 in the side face of the wafer conveyance room 50. The monopoly area of the clean room by the part and semiconductor fabrication machines and equipment 1 can be decreased. Moreover, the number of the sides of the wafer conveyance room 50 is also decreased, the wafer conveyance room 50 can be made small, the monopoly area can be decreased, and the monopoly area of the clean room by semiconductor fabrication machines and equipment 1 can be decreased. Furthermore, the manufacture cost of the wafer conveyance room 50 can also be decreased.

[0085] Since it is a boat which holds the wafer from the wafer processing room 70 to a cassette temporarily while this boat 40 holds the wafer from the cassette to the wafer processing room 70 temporarily, holds the wafer from the wafer processing room 70 to a cassette temporarily or holds the wafer from the cassette to the wafer processing room 70 temporarily, it becomes unnecessary and to establish the cassette room in which a cassette is held in the side attachment wall of the wafer conveyance room 50. Consequently, the number of rooms prepared in the side attachment wall of the wafer conveyance room 50 can decrease, and the monopoly area of the clean room by the part and semiconductor fabrication machines and equipment 1 can be decreased, and the number of the sides of the wafer conveyance room 50 is also decreased, the wafer conveyance room 50 can be made small, the monopoly area can be decreased, and the monopoly area of the clean room by semiconductor fabrication machines and equipment 1 can be decreased. Furthermore, the manufacture cost of the wafer conveyance room 50 can also be decreased.

[0086] The wafer conveyance room 50 is constituted so that vacuum suction can be carried out through exhaust pipe arrangements 84 and 81. And two or more reaction chamber 70, wafer conveyance room 50, and two or more wafer delivery rooms 40 are constituted so that vacuum suction can be carried out independently.

[0087] The wafer carrier robot 60 is formed in the interior of the wafer conveyance room 50. The heights 52 doubled with the wafer carrier robot's 60 appearance were formed in the base 56 of the wafer conveyance room 50, and the wafer carrier robot's 60 lower part is held in these heights 52.

[0088] The through tube 57 is formed in the base 56 of the wafer conveyance room 50. It ****s to the exterior down side of the wafer conveyance room 50, and the shaft 561 is established in the direction of a vertical. The motor 566 is formed in the upper part of the screw-thread shaft 561, and the **** shaft 561 rotates by the motor 566. The nut 565 which constitutes a ball thread with the screw-thread shaft 561 is formed, and the ramp 564 is being fixed to the nut 565. The end of the wafer carrier-robot bearing bar 563 is being fixed to the ramp 564 at the vertical. The other end of the wafer carrier-robot bearing bar 563 is being fixed to the wafer carrier robot's 60 upper part. The wafer carrier-robot bearing bar 563 consists of stainless steel. The end of a bellows 562 is being airtightly fixed to the base 56 around the through tube 57 of the base 56 of the wafer conveyance room 50, and the other end of a bellows 562 is being airtightly fixed to the top face of a ramp 564. A bellows 562 is metal, covers the wafer carrier-robot bearing bar 563, and is attached.

[0089] If it ****s by the motor 566 and a shaft 561 is rotated, a nut 565 will go up and down and the ramp 564 fixed to the nut 565 by it will go up and down. If a ramp 564 goes up and down, the wafer carrier-robot bearing bar 563 attached in it at the vertical will also go up and down, and the wafer carrier robot 60 attached in it will also go up and down.

[0090] The semiconductor-fabrication-machines-and-equipment 1 whole is held in the housing 900. The filter (not shown) and the fan (not shown) are prepared in the head-lining side of the housing 900 of the front module 100, and it has come to be able to carry out the downflow of the inside of a housing 900. The cassette shelf 11 which lays a cassette 10 in the interior of a housing 900 is attached in the housing 900. The cassette shelf 11 is mostly arranged in the wafer conveyance room 50 to the wafer delivery room 30 in the opposite side. In the direction of a flat surface, it is arranged at three locations, and, perpendicularly, the cassette shelf 11 is **** Misa ******* to two steps. By forming the cassette shelf 11 in a housing 900, the wafer front face carried in the cassette 10 can be maintained at clarification.

[0091] Each height of the cassette shelf 11 of two upper and lower sides and each height of the wafer delivery room 30 of two upper and lower sides are made almost respectively the same. If it does in this way, in case a wafer is conveyed between a cassette 10 and the wafer delivery room 30, migration of the upper and lower sides of the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20 can be lessened, and

conveyance time amount of the wafer between a cassette 10 and the wafer delivery room 30 can be shortened.

[0092] Moreover, since spacing between the wafers laid in the boat 40 formed in the wafer delivery room 30 is made almost the same as spacing between the wafers laid in a cassette 10 and the wafer number of sheets laid in a boat 40 is further made almost the same as the number of sheets of the wafer laid in a cassette 10, conveyance time amount of the wafer between a boat 40 and a cassette 10 can be shortened.

[0093] Cassette input port 13 is established in the lower part in transverse plane 901 of equipment of a housing 900, it is the interior of a housing 900 and the cassette stage 12 is established in the almost same height as cassette input port 13. The cassette stage 12 is used in order to first hold temporarily the cassette 10 thrown in in the housing 900 of semiconductor fabrication machines and equipment 1 from cassette input port 13, and to hold a cassette temporarily before processing finishing and taking out a cassette 10 from a housing 900 with semiconductor fabrication machines and equipment 1.

[0094] While being able to carry in a cassette 10 to the cassette shelf 11 and being able to take out a cassette 10 from the cassette shelf 11 between the wafer delivery room 30 and the cassette shelf 11, the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20 which can convey a wafer 5 between a cassette 10 and the wafer delivery room 30 is formed in it. It ****s, this wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20 is equipped with the shaft 29 and the nut (not shown) which constitutes a ball thread prepared perpendicularly, and you can make it go up and down the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20 by rotating the **** shaft 29.

[0095] The cassette 10 thrown in in the housing 900 of semiconductor fabrication machines and equipment 1 from cassette input port 13 is first put on the cassette stage 12. Next, it is laid on the cassette holder 27 attached in the point of the cassette conveyance arm 22 of the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20, and it is carried to the upper part of a housing 900, and is laid on the cassette shelf 11 after that. Next, the cassette conveyance machine 21 moves to the left, instead, the wafer conveyance machine 23 moves to the right, a wafer 5 is carried on TSUIZA 24, a direction is changed, TSUIZA 5 is moved to the left, and a wafer 5 is carried in the boat 40 in the wafer delivery room 30. Then, a wafer 5 is thrown in in a reaction chamber 70, and predetermined processing is performed by the wafer carrier robot 60 in the wafer conveyance room 50 there. The wafer 5 with which predetermined processing was performed is transferred to the boat 40 in the wafer delivery room 30 by the wafer carrier robot 60 next. A wafer 5 is cooled here until it becomes predetermined temperature, and a wafer 5 is laid in a cassette 10 after that by the wafer conveyance machine 23 of the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20. If the wafer 5 of predetermined number of sheets is carried in in a cassette 10, by the cassette conveyance machine 21 of the wafer [cassette conveyance-cum-] conveyance machine 20, a cassette 10 will be transferred to the cassette stage 12, and will be taken out from cassette input port 13 after that.

[0096] the structure where a boat 40 can be carried in and can take out order to a wafer forward and backward -- it is -- moreover, the level appearance of a boat 40 -- also carrying out -- since it is carried out, delivery of the wafer 5 between a cassette 10 and a reaction chamber 70 can be performed easily and quickly.

[0097]

[Effect of the Invention] Counter each other who was fixed to at least one member for stanchion immobilization, and this member for stanchion immobilization, and even if few in this invention, the stanchion of a pair, While extending in the cross direction of a boat, respectively and establishing two or more pairs of slots for substrate installation in it in the boat which has said two or more pairs of slots for substrate installation which countered the stanchion of a pair mutually at least and were prepared The cross direction of a boat is made to open the both ends of two or more pairs of slots wide, respectively. Further to the cross direction of a boat A substrate can be easily delivered now from the cross direction of a boat by that carrying in on a boat is possible, and enabling a boat to taking out of a substrate of a substrate from the cross direction of a boat, respectively, without preparing what bars carrying in of the substrate to a boat, and taking out of the substrate from a boat.

[0098] When the stanchion of a pair counters the member for stanchion immobilization mutually and is being fixed to it, moreover, by carrying out width of face inside a stanchion to more than the width of face of the outside of a stanchion While the cross-sectional area inside a stanchion becomes large, and the area which lays a substrate increases and being able to lay a substrate in a boat certainly Since the volume of a stanchion can be decreased since the cross-sectional area of the outside of a stanchion becomes small, consequently a boat can be cheaply manufactured now and a boat becomes light, it can make it possible to do easily the desorption activity of the boat at the time of a maintenance, and a carrying activity.

[0099] A substrate is a semiconductor wafer, and it can make it possible to lay a semiconductor wafer in a boat certainly by considering as the structure where the both ends of a stanchion have projected inside the center section of the stanchion, when the stanchion of a pair counters the member for stanchion immobilization mutually and is being fixed to it, controlling increase of the cross-sectional area of a stanchion, as a result the volume of a stanchion.

[0100] When two pairs of stanchions counter the member for stanchion immobilization mutually, respectively and are being fixed to it If the longitudinal direction of each strut, i.e., the lay length in which a substrate is laid, is lengthened If the area which lays a substrate increases, and a substrate can be certainly laid now in a boat and the die length of the cross direction of a stanchion is shortened Since the volume of a stanchion can be decreased since the cross-sectional area becomes that much small, consequently a boat can be cheaply manufactured now and a boat becomes light, the desorption activity of the boat at the time of a maintenance and a carrying activity can be done easily.

[0101] If the member for stanchion immobilization is used as a top plate or a bottom plate, a boat can be easily installed using a top plate or a bottom plate.

[0102] Deformation by set-up arrangement of a stanchion can be prevented by using the member for stanchion immobilization as both a top plate and a bottom plate, putting a stanchion between a top plate and a bottom plate, and fixing to both top plate and bottom plate.

[0103] By constituting a boat from a heat-resistant ingredient, a boat can be used as an object for cooling of a substrate. Therefore, it becomes unnecessary to be able to use now the boat installation room in which this boat is installed as a substrate cooling room, consequently to prepare a substrate cooling room especially independently, and that part and the monopoly area of equipment become small.

[0104] They are a quartz, and SiC or SiC about a boat SiO2 It is what was coated, and if constituted, a boat can be suitably used also under reduced pressure while it has thermal resistance.

[0105] Moreover, the level of a boat can be taken out even if the base of a boat installation room is not smooth by preparing the adjustment plate of a level ***** sake between the base of a boat installation room, and the bottom plate for stanchion immobilization of a boat.

[0106] The screw for immobilization which fixes an adjustment plate and the base of a boat installation room for level **** of an adjustment plate, When carrying out using the level ***** screw which adjusts the height of the adjustment plate to the base of a boat installation room, the screw for immobilization, and a level ***** screw by preparing an operational clearance hole to the bottom plate for stanchion immobilization of a boat Since the screw for immobilization and a level ***** screw can be operated from this clearance hole, even if it is a case so that the bottom plate for stanchion immobilization of a boat may be large and may cover the screw for immobilization, and a level ***** screw even if, level ***** can be carried out where a boat is installed on an adjustment plate.

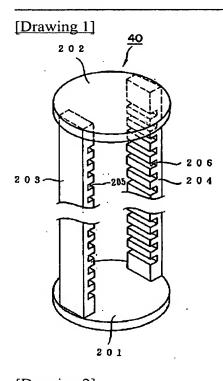
[Translation done.]

* NOTICES *

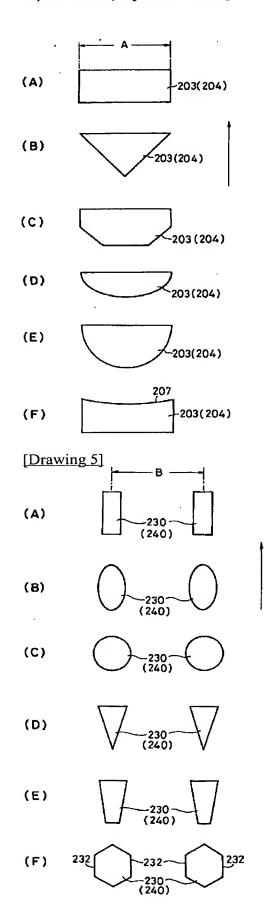
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

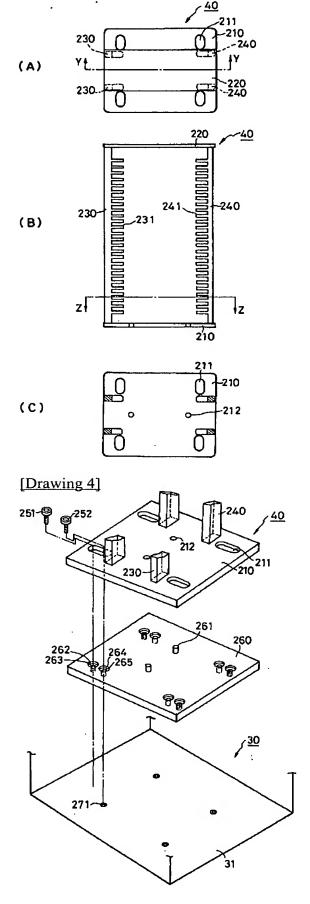
DRAWINGS



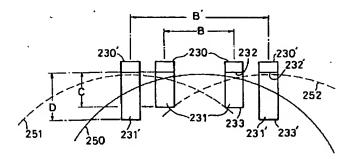
[Drawing 2]

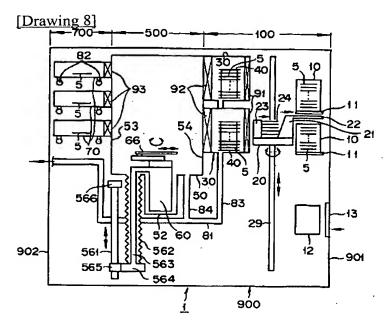


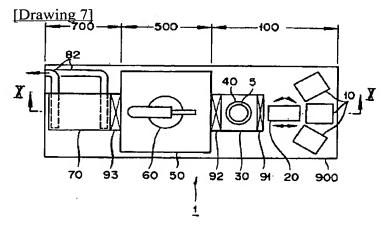
[Drawing 3]



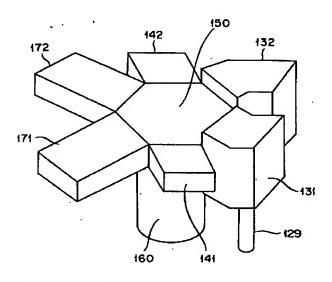
[Drawing 6]

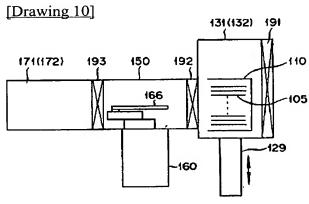






[Drawing 9]





[Translation done.]